

## 明 細 書

### 光学補償層付偏光板およびそれを用いた画像表示装置

#### 技術分野

- [0001] 本発明は、光学補償層付偏光板およびそれを用いた画像表示装置に関する。より詳細には、本発明は、薄型化に寄与し、熱ムラを防止し、かつ、黒表示における光漏れを良好に防止し得る光学補償層付偏光板およびそれを用いた画像表示装置に関する。

#### 背景技術

- [0002] VAモードの液晶表示装置として、透過型液晶表示装置および反射型液晶表示装置に加えて、半透過反射型液晶表示装置が提案されている（例えば、特許文献1および2参照）。半透過反射型液晶表示装置は、明るい場所では反射型液晶表示装置と同様に外光を利用し、暗い場所ではバックライト等の内部光源により表示を視認可能としている。言い換えれば、半透過反射型液晶表示装置は、反射型および透過型を兼ね備えた表示方式を採用しており、周囲の明るさに応じて反射モード、透過モードのいずれかの表示モードに切り替える。その結果、半透過反射型液晶表示装置は、消費電力を低減しつつ周囲が暗い場合でも明瞭な表示を行うことができるので、携帯機器の表示部に好適に利用されている。
- [0003] このような半透過反射型液晶表示装置の具体例としては、例えばアルミニウム等の金属膜に光透過用の窓部を形成した反射膜を下基板の内側に備え、この反射膜を半透過反射板として機能させる液晶表示装置が挙げられる。このような液晶表示装置においては、反射モードの場合には、上基板側から入射した外光が、液晶層を通過した後、下基板内側の反射膜で反射され、再び液晶層を透過して上基板側から出射されて表示に寄与する。一方、透過モードの場合には、下基板側から入射したバックライトからの光が、反射膜の窓部を通過して液晶層を通過した後、上基板側から出射されて表示に寄与する。したがって、反射膜形成領域のうち、窓部が形成された領域が透過表示領域となり、その他の領域が反射表示領域となる。
- [0004] しかし、従来の反射型または半透過反射型のVAモードの液晶表示装置において

は、黒表示における光漏れが生じ、コントラストが低下するれづ問題が長く解決されていない。

特許文献<sub>1</sub>: 特開平11-242226号

特許文献<sub>2</sub>: 特開 001-20 06 5 号

## 発明の開示

### 発明が解決しようとする課題

- [000] 本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、薄型化に寄与し、熱ムラを防止し、かつ、黒表示における光漏れを良好に防止し得る光学補償層付偏光板、およびそれを用いた画像表示装置を提供することにある。

### 課題を解決するための手段

- [000] 本発明の光学補償層付偏光板は、偏光子と、第1の光学補償層と、第2の光学補償層と、第3の光学補償層とをこの順に有し、該第1の光学補償層が、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$  以下の樹脂を含み、 $n_x/n_y = n_z$  の関係を有し、かつ、その面内位相差  $R_{c1}$  が  $0 \sim 0.0 \mu\text{m}$  であり、該第2の光学補償層が、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$  以下の樹脂を含み、 $n_x/n_y = n_z$  の関係を有し、かつ、その面内位相差  $R_{c2}$  が  $0 \sim 1.6 \mu\text{m}$  であり、該第3の光学補償層が、 $n_x = n_y/n_z$  の関係を有し、その面内位相差  $R_{c3}$  が  $0 \sim 0.0 \mu\text{m}$  であり、かつ、その厚み方向の位相差  $R_{th3}$  が  $0 \sim 0.0 \mu\text{m}$  であり、該偏光子の吸収軸と該第1の光学補償層の遅相軸とのなす角度が  $10^\circ \sim 90^\circ$  であり、該偏光子の吸収軸と該第2の光学補償層の遅相軸とのなす角度が  $70^\circ \sim 90^\circ$  であり、ならびに、該偏光子の吸収軸と該第3の光学補償層の遅相軸とのなす角度が  $70^\circ \sim 90^\circ$  である。
- [000] 好ましい実施形態においては、上記第3の光学補償層の厚みは  $1 \sim 0.1 \mu\text{m}$  である。
- [000] 好ましい実施形態においては、上記第3の光学補償層は、選択反射の波長域が  $50 \text{nm}$  以下であるコレステリック配向固化層からなる。
- [000] 好ましい実施形態においては、上記第3の光学補償層は、 $n_x = n_y/n_z$  の関係を有し、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$  以下の樹脂を含むフィルムからなる。

層と、選択反射の波長域が350nm以下であるコレステリック配向固化層とを有する。

- [0010] 本発明の別の局面によれば、液晶パネルが提供される。この液晶パネルは、上記光学補償層付偏光板と液晶セルとを含む。
- [0011] 好ましい実施形態においては、上記液晶セルは、反射型または半透過型のVAモードである。
- [0012] 本発明のさらに別の局面によれば、液晶表示装置が提供される。この液晶表示装置は、上記液晶パネルを含む。
- [0013] 本発明のさらに別の局面によれば、画像表示装置が提供される。この画像表示装置は、上記光学補償層付偏光板を含む。

#### 発明の効果

- [0014] 以上のように、本発明によれば、偏光子の吸収軸と第1の光学補償層( $\lambda/2$ 板)、第2の光学補償層( $\lambda/4$ 板)および第3の光学補償層(ネガティブCプレート)のそれぞれの遅相軸とのなす角度を所定の範囲に設定することにより、特に反射型および半透過型のVAモードの液晶表示装置において、黒表示の光漏れが顕著に改善され得る。また、液晶材料とカイラル剤を用いたコレステリック配向固化層で第3の光学補償層(ネガティブCプレート)を構成することにより、従来のネガティブCプレートに比べて厚みを格段に薄くすることができる。その結果、本発明は、画像表示装置の薄型化に大きく貢献し得る。さらに、第3の光学補償層(ネガティブCプレート)を薄くすることにより、熱ムラが顕著に防止され得る。

#### 図面の簡単な説明

- [0015] [図1]本発明の好ましい実施形態による光学補償層付偏光板の概略断面図である。
- [図2]本発明の好ましい実施形態による光学補償層付偏光板の分解斜視図である。
- [図3]本発明の好ましい実施形態による液晶表示装置に用いられる液晶パネルの概略断面図である。

#### 符号の説明

- [0016] 10        光学補償層付偏光板
- III       偏光子
- 12       第1の光学補償層

- 13 第2の光学補償層
- 14 第3の光学補償層
- 20 液晶セル
- 100 液晶パネル

### 発明を実施するための最良の形態

#### [0017] (用語および記号の定義)

本明細書における用語および記号の定義は下記の通りである:

(1)  $n_x$  は面内の屈折率が最大になる方向(すなわち、遅相軸方向)の屈折率であり、 $n_y$  は面内で遅相軸に垂直な方向(すなわち、進相軸方向)の屈折率であり、 $n_z$  は厚み方向の屈折率である。また、例えば  $n_x = n_y$  は、 $n_x$  と  $n_y$  が厳密に等しい場合のみならず、 $n_x$  と  $n_y$  が実質的に等しい場合も包含する。本明細書において「実質的に等しい」とは、光学補償層付偏光板の全体的な偏光特性に実用上の影響を与えない範囲で  $n_x$  と  $n_y$  が異なる場合も包含する趣旨である。

(2) 面内位相差  $Re$  は、23°Cにおける波長590nmの光で測定したフィルム(層)面内の位相差値をいう。 $Re$  は、波長590nmにおけるフィルム(層)の遅相軸方向、進相軸方向の屈折率をそれぞれ、 $n_x$ 、 $n_y$  とし、 $d$  (nm) をフィルム(層)の厚みとしたとき、式:  $Re = (n_x - n_y) \times d$  によって求められる。

(3) 厚み方向の位相差  $Rth$  は、23°Cにおける波長590nmの光で測定した厚み方向の位相差値をいう。 $Rth$  は、波長590nmにおけるフィルム(層)の遅相軸方向、厚み方向の屈折率をそれぞれ、 $n_x$ 、 $n_z$  とし、 $d$  (nm) をフィルム(層)の厚みとしたとき、式:  $Rth = (n_x - n_z) \times d$  によって求められる。

(4) 本明細書に記載される用語や記号に付される添え字の「1」は第1の光学補償層を表し、添え字の「2」は第2の光学補償層を表し、添え字の「3」は第3の光学補償層を表す。

(5) 「 $\lambda/2$ 板」とは、ある特定の振動方向を有する直線偏光を、当該直線偏光の振動方向とは直交する振動方向を有する直線偏光に変換したり、右円偏光を左円偏光に(または、左円偏光を右円偏光に)変換したりする機能を有するものをいう。 $\lambda/2$ 板は、所定の光の波長(通常、可視光領域)に対して、フィルム(層)の面内の位相

差値が約 $1/2$ である。

(6) 「 $\lambda/4$ 板」とは、ある特定の波長の直線偏光を円偏光に(または、円偏光を直線偏光に)変換する機能を有するものをいう。 $\lambda/4$ 板は、所定の光の波長(通常、可視光領域)に対して、フィルム(層)の面内の位相差値が約 $1/4$ である。

(7) 「コレステリック配向固化層」とは、当該層の構成分子がらせん構造をとり、そのらせん軸が面方向にほぼ垂直に配向し、その配向状態が固定されている層をいう。したがって、「コレステリック配向固化層」は、液晶化合物がコレステリック液晶相を呈している場合のみならず、非液晶化合物がコレステリック液晶相のような擬似的構造を有する場合を包含する。例えば、「コレステリック配向固化層」は、液晶材料が液晶相を示す状態でカイラル剤によってねじりを付与してコレステリック構造(らせん構造)に配向させ、その状態で重合処理または架橋処理を施すことにより、当該液晶材料の配向(コレステリック構造)を固定することにより形成され得る。

(8) 「選択反射の波長域が $350\text{nm}$ 以下」とは、選択反射の波長域の中心波長 $\lambda$ が $350\text{nm}$ 以下であることを意味する。例えば、コレステリック配向固化層が液晶モノマーを用いて形成されている場合には、選択反射の波長域の中心波長 $\lambda$ は、下記式で表される：

$$\lambda = n \times P$$

ここで、 $n$ は、液晶モノマーの平均屈折率を示し、 $P$ はコレステリック配向固化層のらせんピッチ( $\text{nm}$ )を示す。上記平均屈折率 $n$ は、 $(n_o + n_e)/2$ で表され、通常、 $1.45 \sim 1.65$ の範囲である。 $n_o$ は、液晶モノマーの常光屈折率を示し、 $n_e$ は液晶モノマーの異常光屈折率を示す。

(9) 「カイラル剤」とは、液晶材料(例えば、ネマティック液晶)をコレステリック構造となるように配向する機能を有する化合物をいう。

(10) 「ねじり力」とは、カイラル剤が液晶材料にねじれを与えてコレステリック構造(らせん構造)に配向させる能力のことを意味する。一般的には、ねじり力は、下記式で表される：

$$\text{ねじり力} = 1/(P \times W)$$

$P$ は、上記の通り、 $P$ はコレステリック配向固化層のらせんピッチ( $\text{nm}$ )を示す。 $W$ は、

カイラル剤重量比を示す。カイラル剤重量比 $W$ は、 $W = [X / (X + Y)] \times 100$ で表される。ここで、 $X$ はカイラル剤の重量であり、 $Y$ は液晶材料の重量である。

[0018] A. 光学補償層付偏光板

A-1. 光学補償層付偏光板の全体構成

図1は、本発明の好ましい実施形態による光学補償層付偏光板の概略断面図である。図2は、図1の光学補償層付偏光板を構成する各層の光軸を説明する分解斜視図である。図1に示すように、この光学補償層付偏光板10は、偏光子皿と第1の光学補償層12と第2の光学補償層13と第3の光学補償層14とをこの順に有する。光学補償層付偏光板の各層は、任意の適切な粘着剤層または接着剤層（図示せず）を介して積層されている。実用的には、偏光子皿の光学補償層が形成されない側には、任意の適切な保護フィルム（図示せず）が積層されている。さらに、必要に応じて、偏光子皿と第1の光学補償層12との間に保護フィルムが設けられる。

[0019] 上記第1の光学補償層12は、光弾性係数の絶対値が $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$ 以下の樹脂を含み、 $n_x / n_y = n_z$ の関係を有し、かつ、その面内位相差 $Re_1$ が $200 \sim 800 \text{nm}$ である。上記第2の光学補償層13は、光弾性係数の絶対値が $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$ 以下の樹脂を含み、 $n_x / n_y = n_z$ の関係を有し、かつ、その面内位相差 $Re_2$ が $80 \sim 160 \text{nm}$ である。上記第3の光学補償層14は、 $n_x = n_y / n_z$ の関係を有し、その面内位相差 $Re_3$ が $0 \sim 200 \text{nm}$ であり、かつ、その厚み方向の位相差 $Rth_3$ が $30 \sim 300 \text{nm}$ である。第1の光学補償層、第2の光学補償層および第3の光学補償層の詳細については、それぞれ、後述のA-2項、A-3項およびA-4項で説明する。

[0020] 本発明においては、図2に示すように、上記第1の光学補償層12は、その遅相軸Bが偏光子皿の吸収軸Aに対して所定の角度 $\alpha$ を規定するようにして積層されている。角度 $\alpha$ は、偏光子皿の吸収軸Aに対して反時計回りに $10^\circ \sim 30^\circ$ であり、好ましくは $12^\circ \sim 27^\circ$ であり、さらに好ましくは $14^\circ \sim 25^\circ$ である。上記第2の光学補償層13は、その遅相軸Cが偏光子皿の吸収軸Aに対して所定の角度 $\beta$ を規定するようにして積層されている。角度 $\beta$ は、偏光子皿の吸収軸Aに対して反時計回りに $70^\circ \sim 95^\circ$ であり、好ましくは $72^\circ \sim 93^\circ$ であり、さらに好ましくは $74^\circ \sim 92^\circ$ である。さらに、上記第3の光学補償層14は、その遅相軸Dが偏光子皿の吸収軸Aに対

して所定の角度  $\nu$  を規定するようにして積層されている。角度  $\nu$  は、偏光子皿の吸収軸 A に対して反時計回りに  $70^\circ \sim 95^\circ$  であり、好ましくは  $72^\circ \sim 93^\circ$  であり、さらに好ましくは  $74^\circ \sim 92^\circ$  である。このような特定の位置関係で特定の3つの光学補償層を積層することにより、VAモード(特に、反射型または半透過型のVAモード)の液晶表示装置の黒表示における光漏れが顕著に防止され得る。

- [0021] 本発明の光学補償層偏光板の全体厚みは、好ましくは  $80 \sim 270 \mu\text{m}$  であり、さらに好ましくは  $110 \sim 270 \mu\text{m}$  であり、最も好ましくは  $140 \sim 270 \mu\text{m}$  である。本発明によれば、第3の光学補償層(ネガティブCプレート:後述)を液晶性モノマーとカイラル剤とを含む組成物から形成することにより、 $n_x$  と  $n_z$  との差を非常に大きく ( $n_x / n_z$  と) することができる。その結果、第3の光学補償層を非常に薄くすることができる。例えば、従来の二軸延伸によるネガティブCプレートが  $60 \mu\text{m}$  以上の厚みを有するのに対し、本発明に用いられる第3の光学補償層は、厚みを  $2 \mu\text{m}$  まで薄くできる。その結果、同様の構成(すなわち、4層構造)を有する従来の光学補償層付偏光板と比較すると、本発明の光学補償層付偏光板は、全体厚みを非常に小さくすることができる。結果として、本発明の光学補償層付偏光板は、画像表示装置の薄型化に大きく貢献し得る。

[0022] A-2. 第1の光学補償層

第1の光学補償層12は、 $\lambda/2$ 板として機能し得る。第1の光学補償層が  $\lambda/2$ 板として機能することにより、 $\lambda/4$ 板として機能する第2の光学補償層の波長分散特性(特に、位相差が  $\lambda/4$  を外れる波長範囲)について、位相差が適切に調節され得る。このような第1の光学補償層の面内位相差  $\text{Re}_1$  は、 $200 \sim 300 \text{nm}$  であり、好ましくは  $220 \sim 280 \text{nm}$  であり、さらに好ましくは  $230 \sim 270 \text{nm}$  である。さらに、上記第1の光学補償層12は、 $n_x / n_y = n_z$  の屈折率分布を有する。

- [0023] 上記第1の光学補償層の厚みは、 $\lambda/2$ 板として最も適切に機能し得るように設定され得る。言い換えれば、厚みは、所望の面内位相差が得られるように設定され得る。具体的には、厚みは、好ましくは  $37 \sim 53 \mu\text{m}$  であり、さらに好ましくは  $40 \sim 50 \mu\text{m}$  であり、最も好ましくは  $43 \sim 47 \mu\text{m}$  である。

- [0024] 上記第1の光学補償層12は、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$  以下、好ま

しくは  $2.0 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-8}$  さらに好ましくは  $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{-7}$  の樹脂を含む。光弾性係数の絶対値がこのような範囲であれば、加熱時の収縮応力が発生した場合に位相差変化が生じにくい。したがって、このような光弾性係数の絶対値を有する樹脂を用いて第1の光学補償層を形成することにより、得られる画像表示装置の熱ムラが良好に防止され得る。

[0025] このような光弾性係数を満足し得る樹脂の代表例としては、環状オレフィン系樹脂およびセルロース系樹脂が挙げられる。環状オレフィン系樹脂が特に好ましい。環状オレフィン系樹脂は、環状オレフィンを重合単位として重合される樹脂の総称であり、例えば、特開平1-240517号公報、特開平3-14882号公報、特開平3-122137号公報等に記載されている樹脂が挙げられる。具体例としては、環状オレフィンの開環(共)重合体、環状オレフィンの付加重合体、環状オレフィンとエチレン、プロピレン等の $\alpha$ -オレフィンとの共重合体(代表的には、ランダム共重合体)、および、これらを不飽和カルボン酸やその誘導体で変性したグラフト変性体、ならびに、それらの水素化物が挙げられる。環状オレフィンの具体例としては、ノルボルネン系モノマーが挙げられる。

[0026] 上記ノルボルネン系モノマーとしては、例えば、ノルボルネン、およびそのアルキルおよび/またはアルキリデン置換体、例えば、5-メチル-2-ノルボルネン、5-ジメチル-2-ノルボルネン、5-エチル-2-ノルボルネン、5-ブチル-2-ノルボルネン、5-エチリデン-2-ノルボルネン等、これらのハロゲン等の極性基置換体；ジシクロペンタジエン、2,3-ジヒドロビシクロペンタジエン等；ジメタノオクタヒドロナフタレン、そのアルキルおよび/またはアルキリデン置換体、およびハロゲン等の極性基置換体、例えば、6-メチル- $\gamma$ -4:5, 8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-エチル- $\gamma$ -4:5, 8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-エチリデン- $\gamma$ -4:5, 8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-クロロ- $\gamma$ -4:5, 8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-シアノ- $\gamma$ -4:5, 8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-ピリジル- $\gamma$ -4:5, 8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-メトキシカルボニル-1,4:5,8



ージメタノー<sup>ニ</sup> 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン等;シクロペンタジエンの3-4量体、例えば、4, 9:5, 8-ジメタノー<sup>ニ</sup> 3a, 4, 4a, 5, 8, 8a, 9, ga-オクタヒドロ-1H-ベンゾインデン、4, 11:5, 10:6, 9-トリメタノー<sup>ニ</sup> 3a, 4, 5, 8, 9, ga, 10, 10a, 11a-デカヒドロ-1H-シクロペンタアントラセン等が挙げられる。

- [0027] 本発明においては、本発明の目的を損なわない範囲内において、開環重合可能な他のシクロオレフィン類を併用することができる。このようなシクロオレフィンの具体例としては、例えば、シクロペンテン、シクロオクテン、5, 6-ジヒドロ必シクロペンタジエン等の反応性の二重結合を1個有する化合物が挙げられる。
- [0028] 上記環状オレフィン系樹脂は、トルエン溶媒によるゲル・パーミエーション・クロマトグラフ(GPC)法で測定した数平均分子量(Mn)が好ましくは25, 000~200, 000、さらに好ましくは30, 000~100, 000、最も好ましくは40, 000~80, 000である。数平均分子量が上記の範囲であれば、機械的強度に優れ、溶解性、成形性、流延の操作性が良いものができる。
- [0029] 上記環状オレフィン系樹脂がノルボルネン系モノマーの開環重合体を水素添加して得られるものである場合には、水素添加率は、好ましくは90%以上であり、さらに好ましくは95%以上であり、最も好ましくは99%以上である。このような範囲であれば、耐熱劣化および耐光劣化などに優れる。
- [0030] 上記環状オレフィン系樹脂は、種々の製品が市販されている。具体例としては、日本ゼオン社製の商品名「ゼオネックス」、ゼオン社製の商品名「ゼオノア」、JSR社製の商品名「アートン(Artton)」、TICONA社製の商品名「トーパス」、三井化学社製の商品名「APEL」が挙げられる。
- [0031] 上記セルロース系樹脂としては、任意の適切なセルロース系樹脂(代表的には、セルロースと酸とのエステル)が採用され得る。好ましくは、セルロースと脂肪酸とのエステルである。このようなセルロース系樹脂の具体例としては、セルローストリアセテート(トリアセチルセルロース:TAC)、セルロースジアセテート、セルローストリプロピオネート、セルロースジプロピオネート等が挙げられる。セルローストリアセテート(トリアセチルセルロース:TAC)が特に好ましい。低複屈折性であり、かつ、高透過率だから

である。TACは、多くの製品が市販されており、入手容易性やコストの点でも有利である。

[0032] TACの市販品の具体例としては、富士写真フイルム社製の商品名「UV-50」、「UV-80」、「SH-50」、「SH-80」、「TD-80U」、「TD-TAC」、「UZ-TAC」、コニカ社製の商品名「KCシリーズ」、ロンザジャパン社製の商品名「三酢酸セルロース80 $\mu$ mシリーズ」等が挙げられる。これらの中でも、「TD-80U」が好ましい。透過率および耐久性に優れるからである。「TD-80U」は、特にTFTタイプの液晶表示装置において優れた適合性を有する。

[0033] 上記第1の光学補償層12は、上記環状オレフィン系樹脂または上記セルロース系樹脂から形成されたフィルムを延伸することにより得られる。環状オレフィン系樹脂またはセルロース系樹脂からフィルムを形成する方法としては、任意の適切な成形加工法が採用され得る。具体例としては、圧縮成形法、トランスファー成形法、射出成形法、押出成形法、ブロー成形法、粉末成形法、FRP成形法、注型（キャスティング）法等が挙げられる。押出成形法または注型（キャスティング）法が好ましい。得られるフィルムの平滑性を高め、良好な光学的均一性を得ることができるからである。成形条件は、使用される樹脂の組成や種類、第1の光学補償層に所望される特性等に応じて適宜設定され得る。なお、上記環状オレフィン系樹脂および上記セルロース系樹脂は、多くのフィルム製品が市販されているので、当該市販フィルムをそのまま延伸処理に供してもよい。

[0034] 上記フィルムの延伸倍率は、第1の光学補償層に所望される面内位相差値および厚み、使用される樹脂の種類、使用されるフィルムの厚み、延伸温度等に応じて変<sup>化</sup>し得る。具体的には、延伸倍率は、好ましくは1.75～2.05倍、さらに好ましくは1.80～2.00倍、最も好ましくは1.85～1.95倍である。このような倍率で延伸することにより、本発明の効果を適切に発揮し得る面内位相差を有する第1の光学補償層が得られ得る。

[0035] 上記フィルムの延伸温度は、第1の光学補償層に所望される面内位相差値および厚み、使用される樹脂の種類、使用されるフィルムの厚み、延伸倍率等に応じて変<sup>化</sup>し得る。具体的には、延伸温度は、好ましくは130～150℃、さらに好ましくは135～

145°C、最も好ましくは137 ~143°Cである。このような温度で延伸することにより、本発明の効果を適切に発揮し得る面内位相差を有する第1の光学補償層が得られ得る。

[0036] 図1を参照すると、第1の光学補償層12は、偏光子11と第2の光学補償層13との間に配置される。第1の光学補償層を配置する方法としては、目的に応じて任意の適切な方法が採用され得る。代表的には、上記第1の光学補償層12は、その両側に粘着剤層（図示せず）を設け、偏光子11および第2の光学補償層13に接着させる。各層の隙間をこのように粘着剤層で満たすことによって、画像表示装置に組み込んだ際に、各層の光学軸の関係がずれることを防止したり、各層同士が擦れて傷ついたりすることを防ぐことができる。また、層間の界面反射を少なくし、画像表示装置に用いた際にコントラストを高くすることもできる。

[0037] 上記粘着剤層の厚みは、使用目的や接着力などに応じて適宜設定され得る。具体的には、粘着剤層の厚みは、好ましくは1 μm ~100 μm、さらに好ましくは5 μm ~50 μm、最も好ましくは10 μm ~30 μmである。

[0038] 上記粘着剤層を形成する粘着剤としては、任意の適切な粘着剤が採用され得る。具体例としては、溶剤型粘着剤、非水系エマルジョン型粘着剤、水系粘着剤、ホットメルト粘着剤等が挙げられる。アクリル系ポリマーをベースポリマーとする溶剤型粘着剤が好ましく用いられる。偏光子および第1の光学補償層に対して適切な粘着特性（ぬれ性、凝集性および接着性）を示し、かつ、光学透明性、耐候性および耐熱性に優れるからである。

[0039] A-3. 第2の光学補償層

第2の光学補償層13は、λ/4板として機能し得る。本発明によれば、λ/4板として機能する第2の光学補償層の波長分散特性を、上記λ/2板として機能する第1の光学補償層の光学特性によって補正することによって、広い波長範囲での円偏光機能を発揮することができる。このような第2の光学補償層の面内位相差 $Re_2$ は、90 ~160 nmであり、好ましくは100 ~150 nmであり、さらに好ましくは110 ~140 nmである。さらに、上記第2の光学補償層13は、 $n_x/n_y=n_z$ の屈折率分布を有する。

[0040] 上記第2の光学補償層の厚みは、λ/4板として最も適切に機能し得るように設定

され得る。言い換えれば、厚みは、所望の面内位相差が得られるように設定され得る。具体的には、厚みは、好ましくは $42 \sim 58 \mu\text{m}$ であり、さらに好ましくは $45 \sim 55 \mu\text{m}$ であり、最も好ましくは $48 \sim 52 \mu\text{m}$ である。

[0041] 上記第2の光学補償層13は、光弾性係数の絶対値が $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$ 以下、好ましくは $2.0 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-8}$ 、さらに好ましくは $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{-7}$ の樹脂を含む。光弾性係数の絶対値がこのような範囲であれば、加熱時の収縮応力が発生した場合に位相差変化が生じにくい。したがって、このような光弾性係数の絶対値を有する樹脂を用いて第2の光学補償層を形成することにより、第1の光学補償層の効果とも相俟って、得られる画像表示装置の熱ムラが良好に防止され得る。

[0042] このような光弾性係数を満足し得る樹脂の代表例としては、環状オレフィン系樹脂およびセルロース系樹脂が挙げられる。環状オレフィン系樹脂およびセルロース系樹脂の詳細については、上記A-2項で説明したとおりである。

[0043] 第2の光学補償層13の面内位相差 $\text{Re}_2$ は、上記A-2項に記載の環状オレフィン系樹脂フィルムおよびセルロース系樹脂フィルムの延伸倍率および延伸温度を変化させることにより制御され得る。延伸倍率は、第2の光学補償層に所望される面内位相差値および厚み、使用される樹脂の種類、使用されるフィルムの厚み、延伸温度等に応じて変化する。具体的には、延伸倍率は、好ましくは $1.17 \sim 1.47$ 倍、さらに好ましくは $1.22 \sim 1.42$ 倍、最も好ましくは $1.27 \sim 1.37$ 倍である。このような倍率で延伸することにより、本発明の効果を適切に発揮し得る面内位相差を有する第2の光学補償層が得られ得る。

[0044] 延伸温度は、第2の光学補償層に所望される面内位相差値および厚み、使用される樹脂の種類、使用されるフィルムの厚み、延伸倍率等に応じて変化する。具体的には、延伸温度は、好ましくは $130 \sim 150^\circ\text{C}$ 、さらに好ましくは $135 \sim 145^\circ\text{C}$ 、最も好ましくは $137 \sim 143^\circ\text{C}$ である。このような温度で延伸することにより、本発明の効果を適切に発揮し得る面内位相差を有する第2の光学補償層が得られ得る。

[0045] 図1を参照すると、第2の光学補償層13は、第1の光学補償層12と第3の光学補償層14との間に配置される。第2の光学補償層を配置する方法としては、目的に応じて任意の適切な方法が採用され得る。代表的には、上記第2の光学補償層13は、その

第1の光学補償層12側に粘着剤層(図示せず)を設け、第1の光学補償層12を貼り付け、その第3の光学補償層14側には接着剤層(図示せず)を設け、第3の光学補償層14を貼り付ける。第3の光学補償層14が積層構造(コレステリック配向固<sup>10</sup>層/プラスチックフィルム層)を有する場合には、第2の光学補償層13とプラスチックフィルム層とを、粘着剤層を介して貼り合わせ、コレステリック配向固<sup>10</sup>層とプラスチックフィルム層とを、接着剤層を介して貼り合わせる。なお、粘着剤層の詳細については、上記E-A2項で説明したとおりである。

[0046] 上記接着剤層を形成する接着剤としては、代表的には、硬<sup>10</sup>型接着剤が挙げられる。硬<sup>10</sup>型接着剤の代表例としては、紫外線硬化型等の光硬<sup>10</sup>型接着剤、湿気硬<sup>10</sup>型接着剤、熱硬<sup>10</sup>型接着剤が挙げられる。熱硬<sup>10</sup>型接着剤の具体例としては、エポキシ樹脂、イソシアネート樹脂およびポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂系接着剤が挙げられる。湿気硬<sup>10</sup>型接着剤の具体例としては、イソシアネート樹脂系の湿気硬<sup>10</sup>型接着剤が挙げられる。湿気硬<sup>10</sup>型接着剤(特に、イソシアネート樹脂系の湿気硬<sup>10</sup>型接着剤)が好ましい。湿気硬化型接着剤は、空気中の水分や被着体表面の吸着水、水酸基やカルボキシル基等の活性水素基等と反応して硬<sup>10</sup>するので、接着剤を塗工後、放置することによって自然に硬<sup>10</sup>させることができ、操作性に優れる。さらに、硬<sup>10</sup>のために加熱する必要がないので、第3の光学補償層が積層(接着)時に加熱されない。その結果、加熱収縮の心配がないので、本発明のように第3の光学補償層がきわめて薄い場合であっても、積層時の割れ等が顕著に防止され得る。加えて、硬<sup>10</sup>型接着剤は、硬<sup>10</sup>後に加熱されてもほとんど伸縮しない。したがって、第3の光学補償層がきわめて薄い場合であって、かつ、得られる偏光板を高温条件下で使用する場合であっても、第3の光学補償層の割れ等が顕著に防止され得る。なお、上記イソシアネート樹脂系接着剤とは、ポリイソシアネート系接着剤、ポリウレタン樹脂接着剤の総称である。

[0047] 上記硬<sup>10</sup>型接着剤は、例えば、市販の接着剤を使用してもよく、上記の各種硬<sup>10</sup>型樹脂を溶媒に溶解または分散し、硬<sup>10</sup>型樹脂接着剤溶液(または分散液)として調製してもよい。溶液(または分散液)を調製する場合、当該溶液における硬化型樹脂の含有割合は、固形分重量が好ましくは10~80重量%であり、さらに好ましくは2

0～65重量%であり、とりわけ好ましくは25～65重量%であり、最も好ましくは30～50重量%である。用いられる溶媒としては、硬<sup>14</sup>型樹脂の種類に応じて任意の適切な溶媒が採用され得る。具体例としては、酢酸エチル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン等が挙げられる。これらは、単独で、または2種以上を組み合わせ用いられ得る。

- [0048] 上記第2の光学補償層への接着剤の塗工量は、目的に応じて適宜設定され得る。例えば、塗工量は、第2の光学補償層の面積( $\text{cm}^2$ )あたり好ましくは0.3～3mlであり、さらに好ましくは0.5～2mlであり、最も好ましくは1～2mlである。塗工後、必要に応じて、接着剤に含まれる溶媒は、自然乾燥や加熱乾燥によって揮発させられる。このようにして得られる接着剤層の厚みは、好ましくは0.1 $\mu\text{m}$ ～20 $\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは0.5 $\mu\text{m}$ ～15 $\mu\text{m}$ 、最も好ましくは1 $\mu\text{m}$ ～10 $\mu\text{m}$ である。また、接着剤層の押し込み硬度(Microhardness)は、好ましくは0.1～0.5GPaであり、さらに好ましくは0.2～0.5GPaであり、最も好ましくは0.3～0.4GPaである。なお、押し込み硬度は、ビッカース硬度との相関性が公知であるので、ビッカース硬度にも換算できる。押し込み硬度は、例えば、日本電気株式会社(NEC)製の薄膜硬度計(例えば、商品名MH400Q、商品名MHA-400)を用いて、押し込み深さと押し込み荷重とから算出することができる。

#### [0049] A-4. 第3の光学補償層

##### A-4-1. 第3の光学補償層の全体構成

上記第3の光学補償層14は、 $n_x = n_y \neq n_z$ の関係を有し、いわゆるネガティブCプレートとして機能し得る。第3の光学補償層がこのような屈折率分布を有することにより、特にVAモードの液晶セルの液晶層の複屈折性を良好に補償することができる。その結果、視野角特性が顕著に向上した液晶表示装置が得られ得る。上記のように、本明細書においては、 $n_x = n_y$ は、 $n_x$ と $n_y$ とが厳密に等しい場合のみならず、実質的に等しい場合も包含するので、第3の光学補償層は面内位相差を有し得、また、遅相軸を有し得る。ネガティブCプレートとして実用的に許容可能な面内位相差 $R_{e3}$ は0～20nmであり、好ましくは0～10nmであり、さらに好ましくは0～5nmである。

- [0050] 上記第3の光学補償層14の厚み方向の位相差 $R_{th3}$ は、30～300nmであり、好ま

しくは60～180nmであり、さらに好ましくは80～150nmであり、最も好ましくは100～120nmである。このような厚み方向の位相差が得られ得る第3の光学補償層の厚みは、使用される材料等に応じて変化し得る。例えば、第3の光学補償層の厚みは、好ましくは1～50 $\mu$ mであり、さらに好ましくは1～20 $\mu$ mであり、最も好ましくは1～15 $\mu$ mである。第3の光学補償層が後述のコレスティック配向固化層単独で構成される場合には、その厚みは、好ましくは1～10 $\mu$ mであり、さらに好ましくは1～8 $\mu$ mであり、最も好ましくは1～5 $\mu$ mである。このような厚みは、二軸延伸によるネガティブCプレートの厚み(例えば、60 $\mu$ m以下)に比べて薄く、画像表示装置の薄型化に大きく貢献し得る。さらに、第3の光学補償層を非常に薄く形成することにより、熱ムラが顕著に防止され得る。さらに、このような非常に薄い光学補償層は、コレスティック配向の乱れや透過率低下の防止、選択反射性、着色防止、生産性等の観点からも好ましい。本発明における第3の光学補償層(ネガティブCプレート)は、上記のような厚みおよび光学特性が得られる限りにおいて任意の適切な材料から形成される。好ましくは、上記のような非常に薄いネガティブCプレートは、液晶材料を用いてコレスティック配向を形成し、当該コレスティック配向を固定化することにより、すなわちコレスティック配向固化層を用いることにより実現される(コレスティック配向を形成する材料およびコレスティック配向の固定化方法の詳細については後述する)。

[0051] 好ましくは、上記第3の光学補償層14は、選択反射の波長域が350nm以下であるコレスティック配向固化層からなる。選択反射の波長域の上限は、さらに好ましくは320nm以下であり、最も好ましくは300nm以下である。一方、選択反射の波長域の下限は、好ましくは100nm以上であり、さらに好ましくは150nm以上である。選択反射の波長域が350nmを超えると、選択反射の波長域が可視光領域に入るので、例えば、着色や色抜けとレブ問題が生じる場合がある。選択反射の波長域が100nmより小さいと、使用すべきカイラル剤(後述)の量が多くなりすぎるので、光学補償層形成時の温度制御をきわめて精密に行う必要がある。その結果、偏光板の製造が困難になる場合がある。

[0052] 上記コレスティック配向固化層におけるらせんピッチは、好ましくは0.01～0.25 $\mu$ mであり、さらに好ましくは0.03～0.20 $\mu$ mであり、最も好ましくは0.05～0.15 $\mu$ m

である。らせんピッチが $0.01\mu\text{m}$ 以上であれば、例えば十分な配向性が得られる。らせんピッチが $0.25\mu\text{m}$ 以下であれば、例えば、可視光の短波長側における旋光性を十分に抑制できるので、光漏れ等を十分に回避できる。らせんピッチは、後述のカイラル剤の種類(ねじり力)および量を調整することにより制御され得る。らせんピッチを調整することにより、選択反射の波長域を所望の範囲に制御することができる。

- [0053] あるいは、上記第3の光学補償層14は、上記コレステリック配向固化層と、 $n_x = n_y \neq n_z$ の関係を有し、光弾性係数の絶対値が $2 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$ 以下の樹脂を含むフィルムからなる層(本明細書においてはプラスチックフィルム層とも称する)との積層構造を有していてもよい。プラスチックフィルム層を形成し得る材料(このような光弾性係数を満足し得る樹脂)の代表例としては、環状オレフィン系樹脂およびセルロース系樹脂が挙げられる。環状オレフィン系樹脂およびセルロース系樹脂の詳細については、上記A-2項で説明したとおりである。セルロース系樹脂フィルム(代表的には、TACフィルム)は、 $n_x = n_y \neq n_z$ の関係を有するフィルムである。

- [0054] A-4-2. 第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)を形成する液晶組成物:液晶材料

上記第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)は、液晶組成物から形成され得る。当該組成物に含有される液晶材料としては、任意の適切な液晶材料が採用され得る。液晶相がネマチック相である液晶材料(ネマチック液晶)が好ましい。このような液晶材料としては、例えば、液晶ポリマーや液晶モノマーが使用可能である。液晶材料の液晶性の発現機構は、リフトロトルクでもサーモトルクでもどちらでもよい。また、液晶の配向状態は、ホモジニアス配向であることが好ましい。上記液晶組成物における液晶材料の含有量は、好ましくは75〜95重量%であり、さらに好ましくは80〜90重量%である。液晶材料の含有量が75重量%未満である場合には、組成物が液晶状態を十分に呈さず、結果として、コレステリック配向が十分に形成されない場合がある。液晶材料の含有量が95重量%を超える場合には、カイラル剤の含有量が少なくなってしまう、ねじれが十分に付与されなくなるので、コレステリック配向が十分に形成されない場合がある。

- [0055] 上記液晶材料は、液晶モノマー(例えば、重合性モノマーおよび架橋性モノマー)

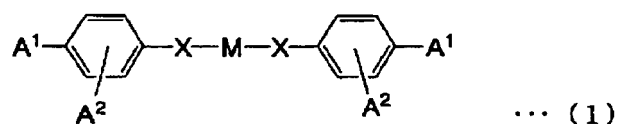


であることが好ましい。これは、後述するように、液晶モノマーを重合または架橋させることによって、液晶モノマーの配向状態を固定できるためである。液晶モノマーを配向させた後に、例えば、液晶モノマー同士を重合または架橋させれば、それによって上記配向状態を固定することができる。ここで、重合によりポリマーが形成され、架橋により3次元網目構造が形成されることとなるが、これらは非液晶性である。したがって、形成された第3の光学補償層は、例えば、液晶性化合物に特有の温度変化による液晶相、ガラス相、結晶相への転移が起きることはない。その結果、第3の光学補償層は、温度変化に影響されない、極めて安定性に優れた光学補償層となる。

[0056] 上記液晶モノマーとしては、任意の適切な液晶モノマーが採用され得る。例えば、特表2002-533742(WO00/37585)、EP358208(US5211877)、EP66137(US4388453)、WO93/22397、EP0261712、DE19504224、DE4408171、およびGB2280445等に記載の重合性メソゲン化合物等が使用できる。このような重合性メソゲン化合物の具体例としては、例えば、BASF社の商品名LC242、Merck社の商品名E7、Wacker-Chem社の商品名LC-Silicon-CC3767が挙げられる。

[0057] 上記液晶モノマーとしては、例えば、ネマチック性液晶モノマーが好ましく、具体的には、下記式(1)で表されるモノマーが挙げられる。これらの液晶モノマーは、単独で、または2つ以上を組み合わせ用いられ得る。

[0058] [化1]



[0059] 上記式(1)において、 $\text{A}^1$ および $\text{A}^2$ は、それぞれ重合性基を表し、同一でも異なってもよい。また、 $\text{A}^1$ および $\text{A}^2$ はいずれか一方が水素であってもよい。Xは、それぞれ独立して、単結合、 $\text{---O---}$ 、 $\text{---S---}$ 、 $\text{---C}\equiv\text{N---}$ 、 $\text{---O---CO---}$ 、 $\text{---CO---O---}$ 、 $\text{---O---CO---O---}$ 、 $\text{---CO---NR---}$ 、 $\text{---NR---CO---}$ 、 $\text{---NR---}$ 、 $\text{---O---CO---NR---}$ 、 $\text{---NR---CO---O---}$ 、 $\text{---CH}_2\text{---O---}$ または $\text{---NR---CO---NR---}$ を表し、Rは、Hまたは $\text{C}_1$

$\sim C_4$  アルキルを表し、Mはメソゲン基を表す。

[0060] 上記式(1)において、Xは同一であっても異なってもよいが、同一であることが好ましい。

[0061] 上記式(1)のモノマーの中でも、 $A^2$ は、それぞれ、 $A^1$ に対してオルト位に配置されていることが好ましい。

[0062] さらに、上記 $A^1$ および $A^2$ は、それぞれ独立して、下記式

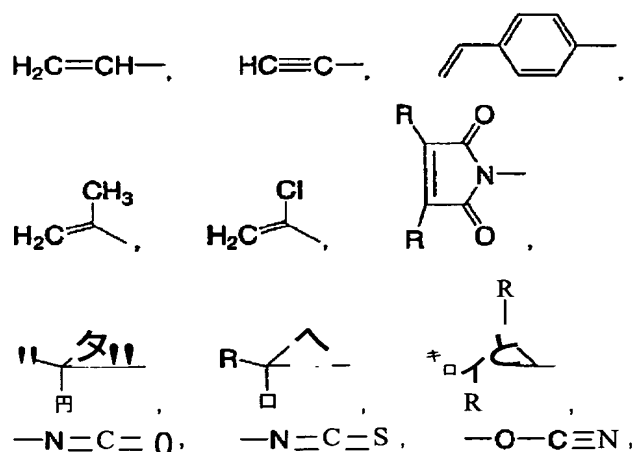


で表されることが好ましく、 $A^1$ および $A^2$ は同じ基であることが好ましい。

[0063] 上記式(2)において、Zは架橋性基を表し、Xは上記式(1)で定義した通りであり、Spは、1～30個の炭素原子を有する直鎖または分枝鎖の置換または非置換のアルキル基からなるスペーサーを表し、nは、0または1を表す。上記Spにおける炭素鎖は、例えば、エーテル官能基中の酸素、チオエーテル官能基中の硫黄、非隣接イミノ基または $C_1 \sim C_4$ のアルキルイミノ基等により割り込まれていてもよい。

[0064] 上記式(2)において、Zは、下記式で表される原子団のいずれかであることが好ましい。下記式において、Rとしては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブチル、i-ブチル、t-ブチル等の基が挙げられる。

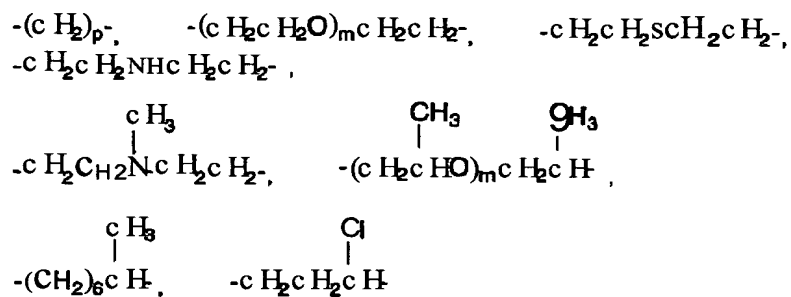
[0065] [化2]



[0066] また、上記式(2)において、Spは、下記式で表される原子団のいずれかであること

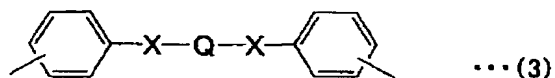
が好ましく、下記式において、mは1～3、pは1～12であることが好ましい。

[0067] [化3]



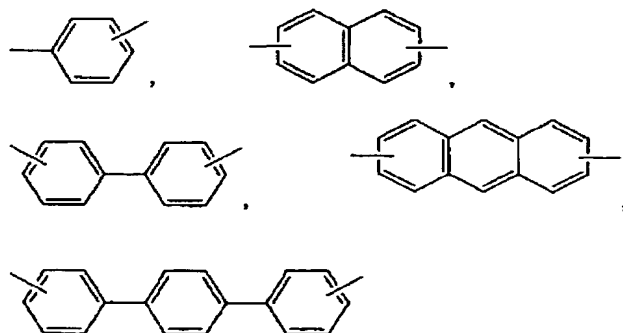
[0068] 上記式(1)において、Mは、下記式(3)で表されることが好ましい。下記式(3)において、Xは、上記式(1)において定義したのと同様である。Qは、例えば、置換または非置換の直鎖もしくは分枝鎖アルキレンもしくは芳香族炭化水素原子団を表す。Qは、例えば、置換または非置換の直鎖もしくは分枝鎖C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキレン等であり得る。

[0069] [化4]



[0070] 上記Qが芳香族炭化水素原子団である場合、例えば、下記式に表されるような原子団や、それらの置換類似体が好ましい。

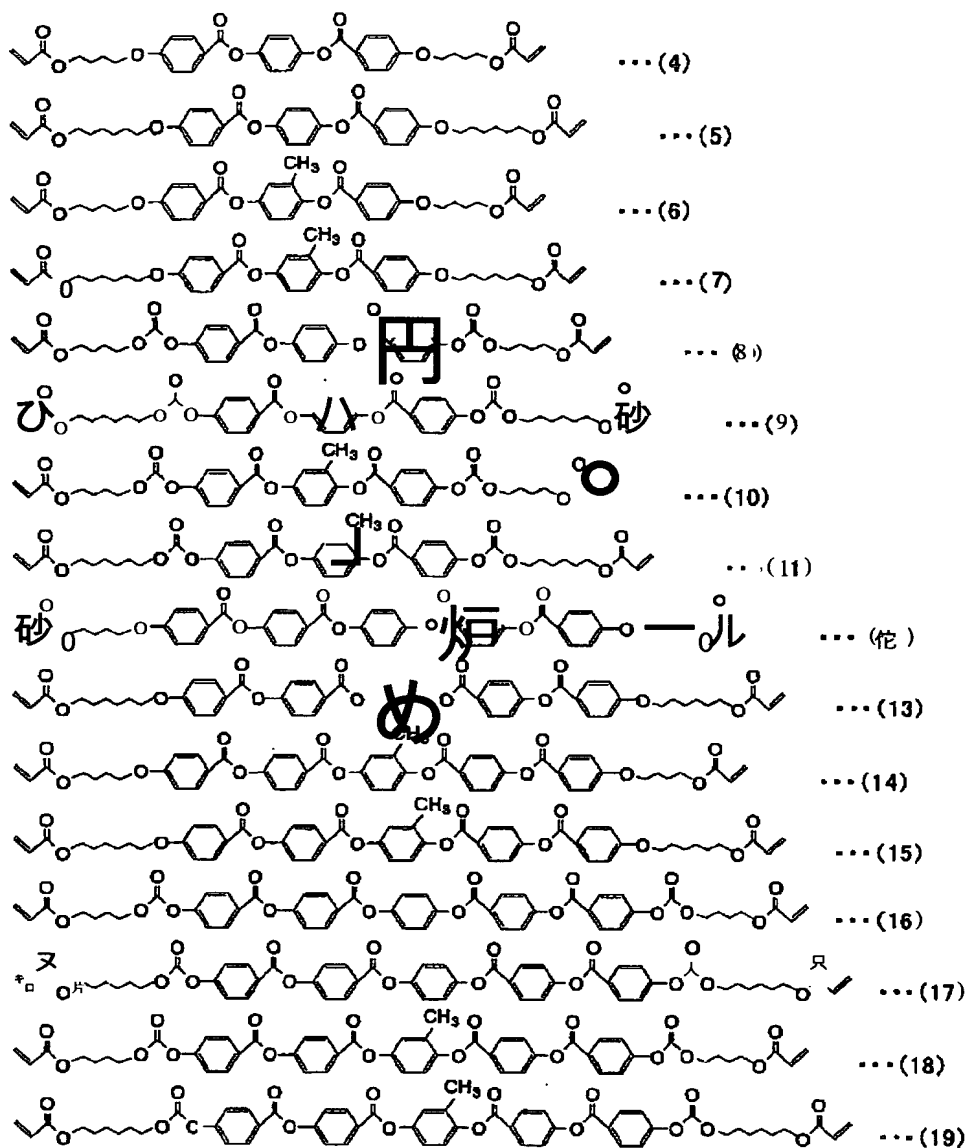
[0071] [化5]



[0072] 上記式で表される芳香族炭<sup>14</sup>水素原子団の置換類似体としては、例えば、芳香族環1個につき1～4個の置換基を有してもよく、また、芳香族環または基1個につき、1または2個の置換基を有してもよい。上記置換基は、それぞれ同一であっても異なっているともよい。上記置換基としては、例えば、C<sub>1</sub>～C<sub>4</sub>アルキル、ニトロ、F、Cl、Br、I等のハロゲン、フェニル、C<sub>1</sub>～C<sub>4</sub>アルコキシ等が挙げられる。

[0073] 上記液晶モノマーの具体例としては、例えば、下記式(4)～(19)で表されるモノマーが挙げられる。

[0074] H<sub>16</sub>]



[0075] 上記液晶モノマーが液晶性を示す温度範囲は、その種類に応じて異なる。具体的には、当該温度範囲は、好ましくは40～120℃であり、さらに好ましくは50～100℃であり、最も好ましくは60～90℃である。

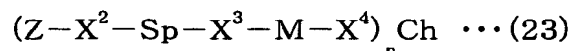
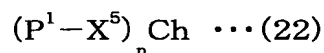
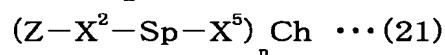
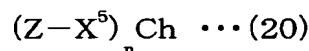
[0076] A-4-3. 第3の光学補償層（コレステリック配向固化層）を形成する液晶組成物：カイラル剤

好ましくは、上記第3の光学補償層（コレステリック配向固化層）を形成し得る液晶

組成物は、カイラル剤を含む。液晶組成物中のカイラル剤の含有量は、好ましくは5～23重量%であり、さらに好ましくは10～20重量%である。含有量が5重量%未満である場合には、ねじれが十分に付与されなくなるので、コレステリック配向が十分に形成されない場合がある。その結果、得られる光学補償層の選択反射の波長域を所望の帯域(低波長側)に制御するのが困難となる場合がある。含有量が23重量%を超える場合には、液晶材料が液晶状態を呈する温度範囲が非常に狭くなるので、光学補償層形成時の温度制御をきわめて精密に行う必要がある。その結果、偏光板の製造が困難になる場合がある。なお、カイラル剤は、単独で、または2種以上を組み合わせ用いられ得る。

[0077] 上記カイラル剤としては、液晶材料を所望のコレステリック構造に配向し得る任意の適切な材料が採用され得る。例えば、このようなカイラル剤のねじり力は、好ましくは $1 \times 10^{-6} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1}$ 以上であり、さらに好ましくは $1 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1} \sim 1 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1}$ であり、最も好ましくは $1 \times 10^{-4} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1} \sim 1 \times 10^{-3} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1}$ である。このようなねじり力を有するカイラル剤を用いることにより、コレステリック配向固化層のらせんピッチを所望の範囲に制御することができ、その結果、選択反射の波長域を所望の範囲に制御することができる。例えば、同じねじり力のカイラル剤を使用する場合、液晶組成物中のカイラル剤の含有量が多いほど、形成される光学補償層の選択反射の波長域は低波長側となる。また例えば、液晶組成物中のカイラル剤の含有量が同じであれば、カイラル剤のねじり力が大きいほど、形成される光学補償層の選択反射の波長域は低波長側となる。より具体的な例は以下の通りである：形成される光学補償層の選択反射の波長域を200～220nmの範囲に設定する場合には、例えば、ねじり力が $5 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1}$ のカイラル剤を、液晶組成物中に11～13重量%の割合で含有させればよい。形成される光学補償層の選択反射の波長域を290～310nmの範囲に設定する場合には、例えば、ねじり力が $5 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1}$ のカイラル剤を、液晶組成物中に7～9重量%の割合で含有させればよい。

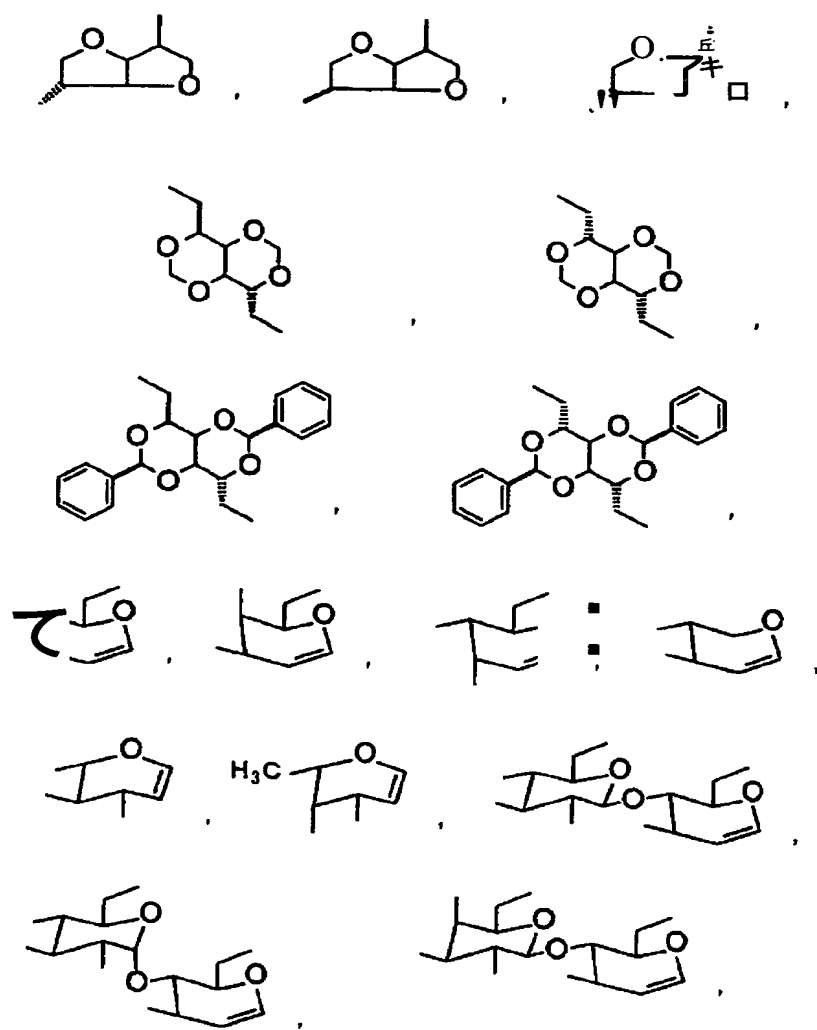
[0078] 上記カイラル剤は、好ましくは重合性カイラル剤である。重合性カイラル剤の具体例としては、下記一般式(20)～(23)で表されるカイラル化合物が挙げられる。



[0079] 上記式(20)～(23)において、ZおよびSpは上記式(2)で定義したとおりであり、 $X^2$ 、 $X^3$ および $X^5$ は、互いに独立して、化学的単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-\text{NR}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{NR}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-\text{NR}-$ を表し、Rは、 $\text{H}$ 、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_4$ アルキルを表す。また、 $X^5$ は、化学的単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-\text{NR}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{NR}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-\text{NR}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CH}-$ または $-\text{N}\equiv\text{N}-$ を表す。Rは、上記と同様に、 $\text{H}$ 、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_4$ アルキルを表す。Mは、上記と同様にメソゲン基を表し、 $P^1$ は、水素、1～3個の $\text{C}_1 \sim \text{C}_6$ アルキルによって置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_{30}$ アルキル基、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_{30}$ アシル基または $\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ シクロアルキル基を表し、nは、1～6の整数である。Chはn個のカイラル基を表す。上記式(23)において、 $X^3$ および $X^4$ は、少なくともその一方が、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{NR}-$ 、 $-\text{NR}-\text{CO}-\text{O}-$ または $-\text{NR}-\text{CO}-\text{NR}-$ であることが好ましい。また、上記式(22)において、 $P^1$ がアルキル基、アシル基またはシクロアルキル基である場合、例えば、その炭素鎖が、エーテル官能基内の酸素、チオエーテル官能基内の硫黄、非隣接イミノ基または $\text{C}_1 \sim \text{C}_4$ アルキルイミノ基によって割り込まれてもよい。

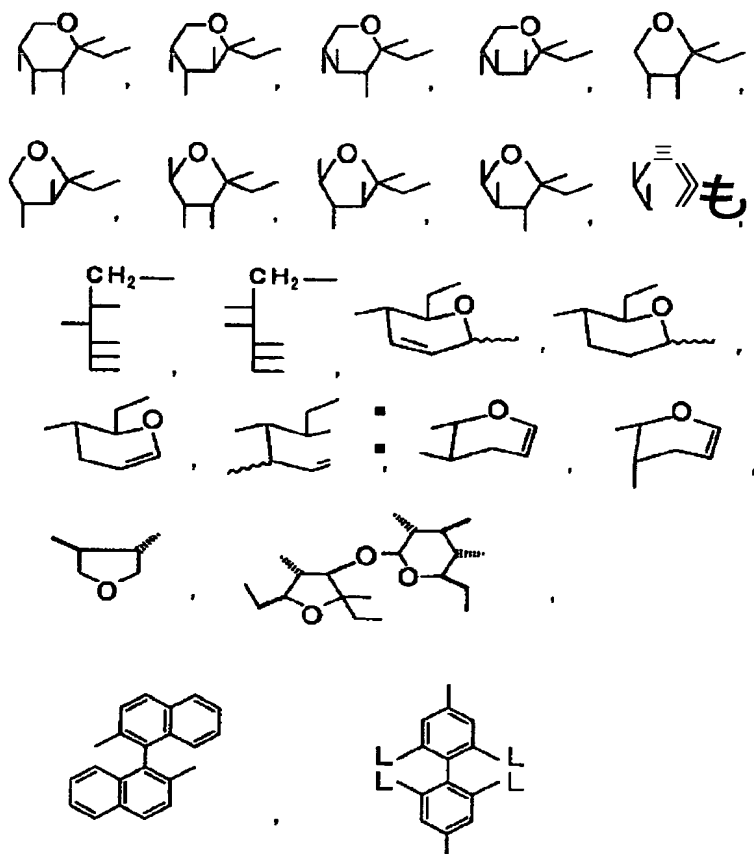
[0080] 上記Chで表されるカイラル基としては、例えば、下記式に表される原子団が挙げられる。

[0081] [107]



[0082] [化8]

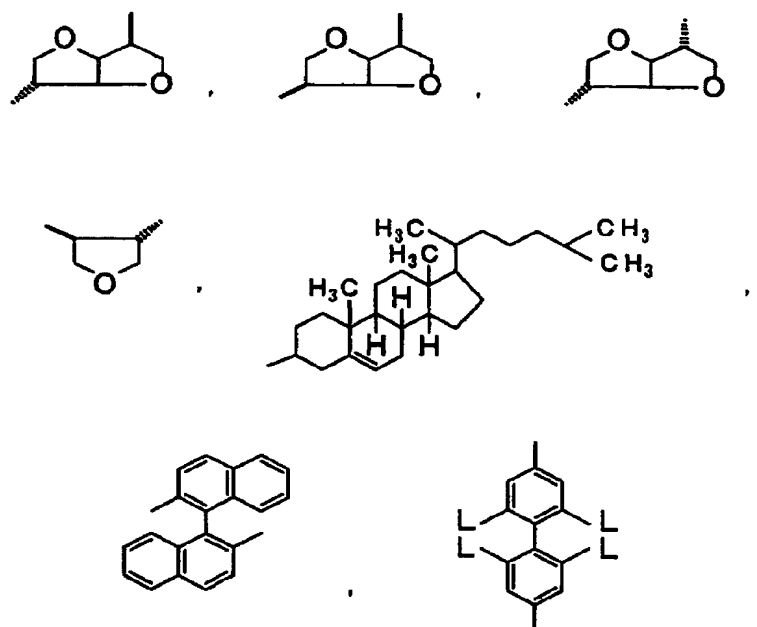




[0083] 上記原子団において、Lは、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_4$ アルキル、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_4$ アルコキシ、ハロゲン、 $\text{COOR}$ 、 $\text{OCOR}$ 、 $\text{CONHR}$ または $\text{NHCOR}$ を表し、Rは、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_4$ アルキルを表す。なお、上記式に表した原子団における末端は、隣接する基との結合手を示す。

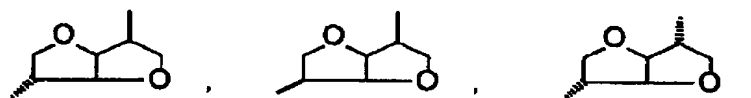
[0084] 上記原子団の中でも、下記式で表される原子団が特に好ましい。

[0085] [化9]



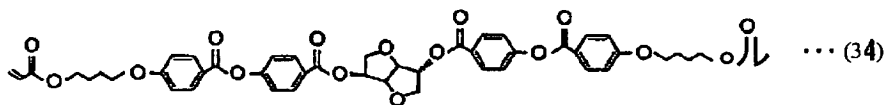
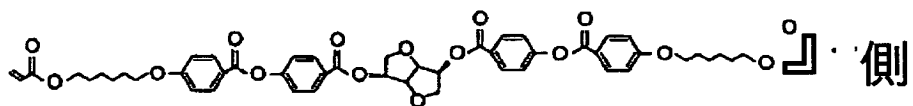
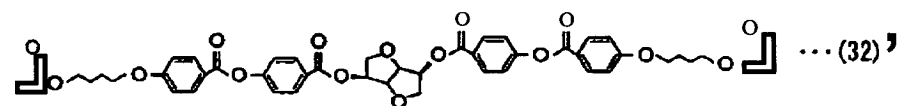
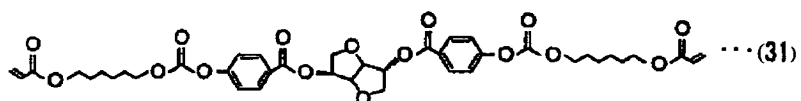
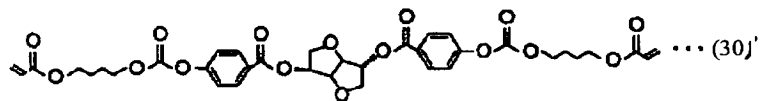
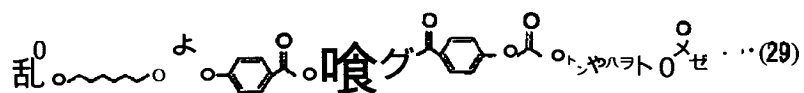
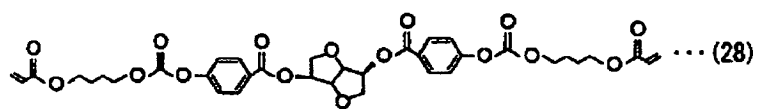
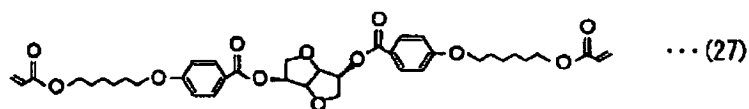
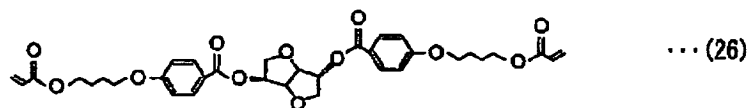
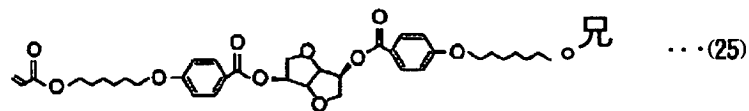
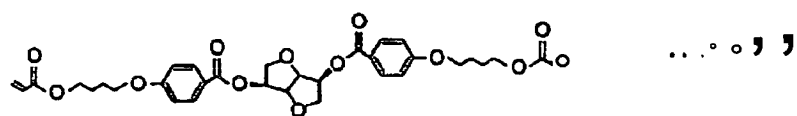
[0086] また、上記式(21)または(23)で表されるカイラル<sup>10</sup>化合物は、例えば、nが2であり、Zが $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-$ であり、Chが下記式で表される原子団であることが好ましい。

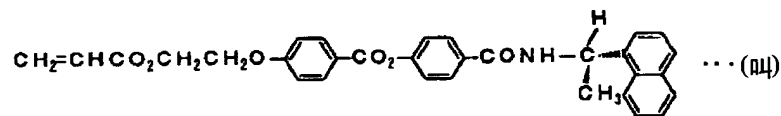
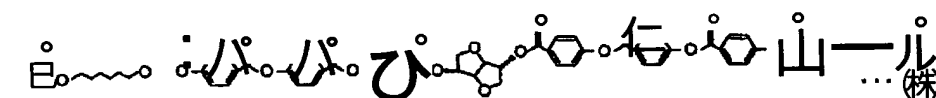
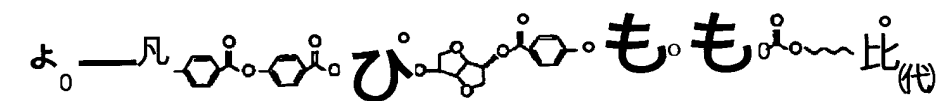
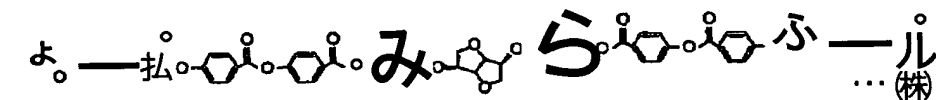
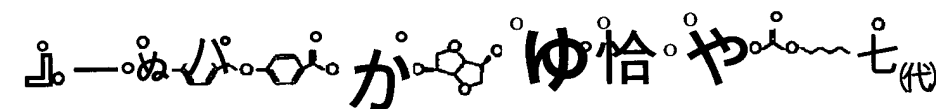
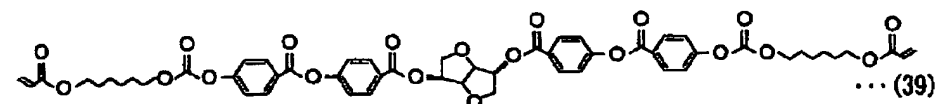
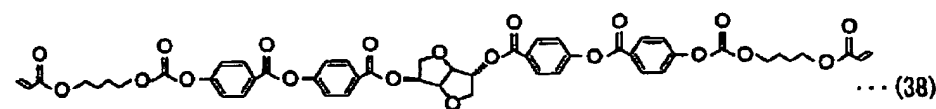
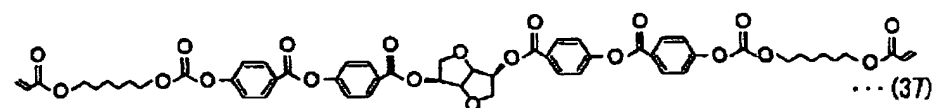
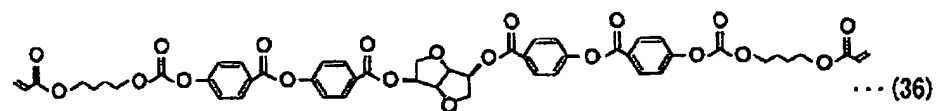
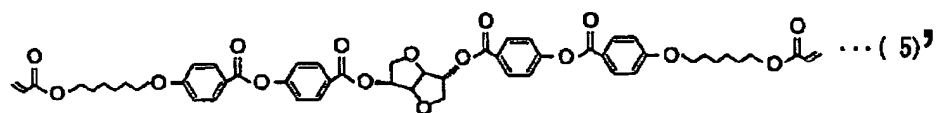
[0087] [1b10]



[0088] 上記カイラル<sup>10</sup>化合物の具体例としては、例えば、下記式(24)～(44)で表される<sup>10</sup>化合物が挙げられる。なお、これらのカイラル<sup>10</sup>化合物は、ねじり力が $1 \times 10^{-6} \text{ nm}^{-1} \cdot (\text{wt}\%)^{-1}$ 以上である。

[0089] [1c11]





[0091] 上記のようなカイラル化合物の他にも、例えば、RE-A4342280号およびドイツ国特許出願1952 066 0. 6号および1952 07 04. 1号に記載されるカイラル化合物が好ましく使用できる。

[0092] なお、上記液晶材料と上記カイラル剤の組み合わせとしては、目的に応じて任意の

適切な組み合わせが採用され得る。特に代表的な組み合わせとしては、上記式(10)の液晶モノマー／上記式(38)のカイラル剤の組み合わせ、上記式(11)の液晶モノマー／上記式(39)のカイラル剤の組み合わせ等が挙げられる。

[0093] A-4-4. 第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)を形成する液晶組成物:その他の添加剤

好ましくは、上記第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)を形成し得る液晶組成物は、重合開始剤および架橋剤(硬化剤)の少なくとも一方をさらに含む。重合開始剤および／または架橋剤(硬化剤)を用いることにより、液晶材料が液晶状態で形成したコレステリック構造(コレステリック配向)を固定化することができる。このような重合開始剤または架橋剤としては、本発明の効果が得られる限りにおいて任意の適切な物質が採用され得る。重合開始剤としては、例えば、ベンゾイルパーオキサイド(BPO)、アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)が挙げられる。架橋剤(硬化剤)としては、例えば、紫外線硬化剤、光硬化剤、熱硬化剤が挙げられる。より具体的には、イソシアネート系架橋剤、エポキシ系架橋剤、金属キレート架橋剤等が挙げられる。これらは、単独で、または2種以上を組み合わせ用いられ得る。液晶組成物中の重合開始剤または架橋剤の含有量は、好ましくは0.1〜10重量%であり、さらに好ましくは0.5〜8重量%であり、最も好ましくは1〜5重量%である。含有量が0.1重量%未満である場合には、コレステリック構造の固定化が不十分となる場合がある。含有量が10重量%を超えると、上記液晶材料が液晶状態を示す温度範囲が狭くなるので、コレステリック構造を形成する際の温度制御が困難となる場合がある。

[0094] 上記液晶組成物は、必要に応じて、任意の適切な添加剤をさらに含有し得る。添加剤としては、老朽防止剤、変性剤、界面活性剤、染料、顔料、変色防止剤、紫外線吸収剤等が挙げられる。これらの添加剤は、単独で、または2種以上を組み合わせ用いられ得る。より具体的には、上記老朽防止剤としては、例えば、フェノール系化合物、アミン系化合物、有機硫黄系化合物、ホスフィン系化合物が挙げられる。上記変性剤としては、例えば、グリコール類、シリコン類やアルコール類が挙げられる。上記界面活性剤は、例えば、光学補償層の表面を平滑にするために添加され、例えば、シリコン系、アクリル系、フッ素系の界面活性剤が使用でき、特にシリコン

系界面活性剤が好ましい。

[0095] A-4-5. 第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)の形成方法

上記第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)の形成方法としては、所望のコレステリック配向固化層が得られる限りにおいて任意の適切な方法が採用され得る。第3の光学補償層(コレステリック配向固化層)の代表的な形成方法は、上記液晶組成物を基板上に展開して展開層を形成する工程と;当該液晶組成物中の液晶材料がコレステリック配向となるように、当該展開層に加熱処理を施す工程と;当該展開層に重合処理および架橋処理の少なくとも1つを施して、当該液晶材料の配向を固定する工程と、基板上に形成されたコレステリック配向固化層を転写する工程とを含む。以下、当該形成方法の具体的な手順を説明する。

[0096] まず、液晶材料、カイラル剤、重合開始剤または架橋剤、ならびに、必要に応じて各種添加剤を溶媒に溶解または分散し、液晶塗工液を調製する。液晶材料、カイラル剤、重合開始剤、架橋剤および添加剤は、上記で説明したとおりである。液晶塗工液に用いられる溶媒は、特に制限されない。具体例としては、クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタン、テトラクロロエタン、塩化メチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロベンゼン、オルソジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、フェノール、p-クロロフェノール、o-クロロフェノール、m-クレゾール、o-クレゾール、p-クレゾールなどのフェノール類、ベンゼン、トルエン、キシレン、メキシベンゼン、1,2-ジメキシベンゼン等の芳香族炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル系溶媒、t-ブチルアルコール、グリセリン、エチレングリコール、トリエチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、2-メチル-2,4-ペンタジオールのようなアルコール系溶媒、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのようなアミド系溶媒、アセトニトリル、ブチロニトリルのようなニトリル系溶媒、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル系溶媒、あるいは二硫化炭素、エチルセルソルブ、ブチルセルソルブ等が挙げら

れる。これらの中でも好ましくは、トルエン、キシレン、メシチレン、MEK、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸プロピル、酢酸エチルセロソルブである。これらの溶媒は、単独で、または2種以上を組み合わせ用いられ得る。

- [0097] 上記液品塗工液の粘度は、上記液品材料の含有量や温度に応じて変<sub>レ</sub>化し得る。例えば、ほぼ室温(20〜30℃)において液品塗工液中の液品材料の濃度が5〜70重量%である場合、当該塗工液の粘度は、好ましくは0.2〜20mPa・sであり、さらに好ましくは0.5〜15mPa・sであり、最も好ましくは1〜10mPa・sである。より具体的には、液品塗工液における液品材料の濃度が30重量%である場合、当該塗工液の粘度は、好ましくは2〜5mPa・sであり、さらに好ましくは3〜4mPa・sである。塗工液の粘度が0.2mPa・s以上であれば、塗工液を走行することによる液流れの発生を非常に良好に防止することができる。また、塗工液の粘度が20mPa・s以下であれば、厚みムラがなく、非常に優れた表面平滑性を有する光学補償層が得られる。さらに、塗工性にも優れる。
- [0098] 次に、上記液品塗工液を、基板上に塗工して展開層を形成する。展開層を形成する方法としては、任意の適切な方法(代表的には、塗工液を流動展開させる方法)が採用され得る。具体例としては、ロールコート法、スピノコート法、ワイヤーバーコート法、ディップコート法、エクストルージョン法、カーテンコート法、スプレーコート法が挙げられる。中でも、塗布効率の観点からスピノコート法、エクストルージョンコート法が好ましい。
- [0099] 上記液品塗工液の塗工量は、塗工液の濃度や目的とする層の厚み等に応じて適宜設定され得る。例えば、塗工液の液品材料濃度が20重量%である場合、塗工量は、基板の面積(100cm<sup>2</sup>)あたり好ましくは0.03〜0.17mlであり、さらに好ましくは0.05〜0.15mlであり、最も好ましくは0.08〜0.12mlである。
- [0100] 上記基板としては、上記液品材料を配向させることができる任意の適切な基板が採用され得る。代表的には、各種プラスチックフィルムが挙げられる。プラスチックとしては、特に制限されないが、例えば、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ(4-メチルペンテン-1)等のポリオレフィン、ポリイミド、ポリイミドア

ミド、ポリエーテルイミド、ポリアミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトン、ポリケトンサルファイド、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリアリレート、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール、ポリプロピレン、セルロース系プラスチック、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。また、アルミ、銅、鉄等の金属製基板、セラミック製基板、ガラス製基板等の表面に、上記のようなプラスチックフィルムやシートを配置したものも使用できる。また、上記基板あるいは上記プラスチックフィルムまたはシートの表面に $\text{SiO}_2$ 斜方蒸着膜を形成したものも使用できる。基板の厚みは、好ましくは $5\mu\text{m}$ ～ $500\mu\text{m}$ であり、さらに好ましくは $10\mu\text{m}$ ～ $200\mu\text{m}$ であり、最も好ましくは $15\mu\text{m}$ ～ $150\mu\text{m}$ である。このような厚みであれば、基板として十分な強度を有するので、例えば製造時に破断する等の問題の発生を防止できる。

[0101] 次に、上記展開層に加熱処理を施すことによって、上記液晶材料が液晶相を示す状態で配向させる。上記展開層には、上記液晶材料と共にカイラル剤が含まれているので、上記液晶材料が、液晶相を示す状態でねじりを付与されて前向する。その結果、展開層（を構成する液晶材料）がコレステリック構造（らせん構造）を示す。

[0102] 上記加熱処理の温度条件は、上記液晶材料の種類（具体的には、液晶材料が液晶性を示す温度）に応じて適宜設定され得る。より具体的には、加熱温度は、好ましくは $40\sim 120^\circ\text{C}$ であり、さらに好ましくは $50\sim 100^\circ\text{C}$ であり、最も好ましくは $60\sim 90^\circ\text{C}$ である。加熱温度が $40^\circ\text{C}$ 以上であれば、通常、液晶材料を十分に配向させることができる。加熱温度が $120^\circ\text{C}$ 以下であれば、例えば耐熱性を考慮した場合に基板の選択の幅が広がるので、液晶材料に応じた最適な基板を選択することができる。また、加熱時間は、好ましくは30秒以上であり、さらに好ましくは1分以上であり、特に好ましくは2分以上であり、最も好ましくは4分以上である。処理時間が30秒未満である場合には、液晶材料が十分に液晶状態をとらない場合がある。一方、加熱時間は、好ましくは10分以下であり、さらに好ましくは8分以下であり、最も好ましくは7分以下である。処理時間が10分を超えると、添加剤が昇華するおそれがある。

[0103] 次に、上記液晶材料がコレステリック構造を示した状態で、展開層に重合処理また



は架橋処理を施すことにより、当該液晶材料の配向(コレスティック構造)を固定する。より具体的には、重合処理を行うことにより、上記液晶材料(重合性モノマー)および/またはカイラル剤(重合性カイラル剤)が重合し、重合性モノマーおよび/または重合性カイラル剤がポリマー分子の繰り返し単位として固定される。また、架橋処理を行うことにより、上記液晶材料(架橋性モノマー)および/またはカイラル剤が3次元の網目構造を形成し、当該架橋性モノマーおよび/またはカイラル剤が架橋構造の一部として固定される。結果として、液晶材料の配向状態が固定される。なお、液晶材料が重合または架橋して形成されるポリマーまたは3次元網目構造は「非液晶性」であり、したがって、形成された第3の光学補償層においては、例えば、液晶分子に特有の温度変化による液晶相、ガラス相、結晶相への転移が起きることはない。したがって、温度による配向変化が生じない。その結果、形成された第3の光学補償層は、温度に影響を受けることがない高性能の光学補償層として使用できる。さらに、当該第3の光学補償層は、選択反射の波長域が100nm〜820nmの範囲に最適化されているので、光もれ等を顕著に抑制できる。

[0104] 上記重合処理または架橋処理の具体的手順は、使用する重合開始剤や架橋剤の種類によって適宜選択され得る。例えば、光重合開始剤または光架橋剤を使用する場合には光照射を行えばよく、紫外線重合開始剤または紫外線架橋剤を使用する場合には紫外線照射を行えばよく、熱による重合開始剤または架橋剤を使用する場合には加熱を行えばよい。光または紫外線の照射時間、照射強度、合計の照射量等は、液晶材料の種類、基板の種類、第3の光学補償層に所望される特性等に応じて適宜設定され得る。同様に、加熱温度、加熱時間等も目的に応じて適宜設定され得る。

[0105] このようにして基板上に形成されたコレスティック配向固化層は、第2の光学補償層の表面に転写されて第3の光学補償層となる。第3の光学補償層がコレスティック配向固化層とプラスチックフィルム層との積層構造を有する場合には、プラスチックフィルム層が粘着剤層を介して第2の光学補償層に貼り合わせられ、当該プラスチック層にコレスティック配向固化層が転写されて第3の光学補償層となる。あるいは、基材に形成されたコレスティック配向固化層に接着剤層を介してプラスチックフィルム層を貼

り合わせて積層体を形成し、当該積層体を、粘着剤層を介して第2の光学補償層の表面に貼り合わせてもよい。転写は、基材を第3の光学補償層から剥離する工程をさらに含む。硬化型接着剤は、上記A-3項で説明したとおりである。プラスチックフィルム層は、上記A-4項で説明したとおりである。

- [0106] 第3の光学補償層の形成方法の上記のような代表例は、液晶材料として液晶モノマー（例えば、重合性モノマーまたは架橋性モノマー）を使用しているが、本発明においては第3の光学補償層の形成方法はこのような方法に限定されず、液晶ポリマーを使用する方法であってもよい。ただし、上記のような液晶モノマーを用いる方法が好ましい。液晶モノマーを使用することにより、より優れた光学補償機能を有し、かつ、より薄い光学補償層が形成され得る。具体的には、液晶モノマーを使用すれば、選択反射の波長域をより一層制御し易い。さらに、塗工液の粘度等の設定が容易であるので、非常に薄い第3の光学補償層の形成が一層容易になり、かつ、取り扱い性にも非常に優れる。加えて、得られる光学補償層の表面平坦性がさらに優れたものとなる。

[0107] A-5. 偏光子

上記偏光子皿としては、目的に応じて任意の適切な偏光子が採用され得る。例えば、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール<sup>1c</sup>ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン<sup>1c</sup>フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエチン系配向フィルム等が挙げられる。これらのなかでも、ポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素などの二色性物質を吸着させて一軸延伸した偏光子が、偏光二色比が高く特に好ましい。これら偏光子の厚さは特に制限されないが、一般的に、1～80 $\mu$ m程度である。

- [0108] ポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素を吸着させて一軸延伸した偏光子は、例えば、ポリビニルアルコールをヨウ素の水溶液に浸漬することによって染色し、元長の3～7倍に延伸することで作製することができる。必要に応じてホウ酸や硫酸亜鉛、塩化亜鉛等を含んでも良いし、ヨウ化カリウムなどの水溶液に浸漬することもできる。さらに必要に応じて染色の前にポリビニルアルコール系フィルムを水に浸漬して水

洗しても良い。

[0109] ポリビニルアルコール系フィルムを水洗することでポリビニルアルコール系フィルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することができるだけでなく、ポリビニルアルコール系フィルムを膨潤させることで染色のムラなどの不均一を防止する効果もある。延伸はヨウ素で染色した後に行っても良いし、染色しながら延伸しても良いし、また延伸してからヨウ素で染色しても良い。ホウ酸やヨウ化カリウムなどの水溶液中や水浴中でも延伸することができる。

[0110] A-6. 保護フィルム

上記保護フィルムとしては、偏光板の保護フィルムとして使用できる任意の適切なフィルムが採用され得る。このようなフィルムの主成分となる材料の具体例としては、トリアセチルセルロース(TAC)等のセルロース系樹脂や、ポリエステル系、ポリビニルアルコール系、ポリカーボネート系、ポリイミド系、ポリイミド系、ポリエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリスチレン系、ポリソルボルネン系、ポリオレフィン系、アクリル系、アセテート系等の透明樹脂等が挙げられる。また、アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコン系等の熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂等も挙げられる。この他にも、例えば、シロキサン系ポリマー等のガラス質系ポリマーも挙げられる。また、特開2001-343529号公報(WO 01/37007)に記載のポリマーフィルムも使用できる。このフィルムの材料としては、例えば、側鎖に置換または非置換のイミド基を有する熱可塑性樹脂と、側鎖に置換または非置換のフェニル基ならびにニトリル基を有する熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物が使用でき、例えば、イソブテンとN-メチルマレイミドからなる交互共重合体と、アクリロニトリル・スチレン共重合体とを有する樹脂組成物が挙げられる。上記ポリマーフィルムは、例えば、前記樹脂組成物の押出成形物であり得る。TAC、ポリイミド系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ガラス質系ポリマーが好ましく、TACがさらに好ましい。

[0111] 上記保護フィルムは、透明で、色付きが無いことが好ましい。具体的には、厚み方向の位相差値が、好ましくは $-90\text{nm} \sim +90\text{nm}$ であり、さらに好ましくは $-80\text{nm} \sim +80\text{nm}$ であり、最も好ましくは $-70\text{nm} \sim +70\text{nm}$ である。

[0112] 上記フィルムの厚みとしては、上記の好ましい厚み方向の位相差が得られる限りに

において、任意の適切な厚みが採用され得る。具体的には、保護層の厚みは、好ましくは5mm以下であり、さらに好ましくは1mm以下であり、特に好ましくは1 ～500 $\mu$ mであり、最も好ましくは5 ～150 $\mu$ mである。

[0113] 偏光子皿の外側(光学補償層と反対側)に設けられる保護フィルムには、必要に応じて、ハードコート処理、反射防止処理、スティッキング防止処理、アンチグレア処理等が施され得る。

[0114] A-7. 偏光板のその他の構成要素

本発明の光学補償層付偏光板は、さらに他の光学層を備えていてもよい。このような他の光学層としては、目的や画像表示装置の種類に応じて任意の適切な光学層が採用され得る。具体例としては、液晶フィルム、光散乱フィルム、回折フィルム、さらに別の光学補償層(位相差フィルム)等が挙げられる。

[0115] 本発明の光学補償層付偏光板は、少なくとも一方に最外層として粘着剤層または接着剤層をさらに有し得る。このように最外層として粘着剤層または接着剤層を有することにより、例えば、他の部材(例えば、液晶セル)との積層が容易になり、偏光板が他の部材から剥離するのを防止できる。上記粘着剤層の材料としては、任意の適切な材料が採用され得る。粘着剤の具体例としては、上記A-2項に記載のものが挙げられる。接着剤の具体例としては、上記A-3項に記載のものが挙げられる。好ましくは、吸湿性や耐熱性に優れる材料が用いられる。吸湿による発泡や剥離、熱膨張差等による光学特性の低下、液晶セルの反り等を防止できるからである。

[0116] 実用的には、上記粘着剤層または接着剤層の表面は、偏光板が実際に使用されるまでの間、任意の適切なセパレータによってカバーされ、汚染が防止され得る。セパレータは、例えば、任意の適切なフィルムに、必要に応じて、シリコン系、長鎖アルキル系、フッ素系、硫化モリブデン等の剥離剤による剥離コート設ける方法等によって形成され得る。

[0117] 本発明の光学補償層付偏光板における各層は、例えば、サリチル酸エステル系<sup>16</sup>化合物、ベンゾフェノン系<sup>10</sup>化合物、ベンゾトリアゾール系<sup>10</sup>化合物、シアノアクリレート系<sup>16</sup>化合物、ニッケル錯塩系<sup>10</sup>化合物等の紫外線吸収剤による処理等によって、紫外線吸収能を付与したものであってもよい。

## [0118] B. 偏光板の製造方法

本発明の光学補償層付偏光板は、上記各層を上記のような接着剤層または粘着剤層を介して積層することにより作製され得る。積層手段としては、各層の光軸がなす角度（ $\alpha$ 、 $\beta$  および  $\gamma$ ）が上記の範囲となる限りにおいて任意の適切な手段が採用され得る。例えば、偏光子、第1の光学補償層、第2の光学補償層および第3の光学補償層を所定の大きさに打ち抜き、上記角度  $\alpha$ 、 $\beta$  および  $\gamma$  が所望の範囲となるように方向を合わせて、接着剤または粘着剤を介してそれらを積層することができる。

## [0119] C. 偏光板の用途

本発明の光学補償層付偏光板は、各種画像表示装置（例えば、液晶表示装置、自発光型表示装置）に好適に使用され得る。適用可能な画像表示装置の具体例としては、液晶表示装置、ELディスプレイ、プラズマディスプレイ（PD）、電界放出ディスプレイ（FED: Field Emission Display）が挙げられる。本発明の光学補償層付偏光板を液晶表示装置に用いる場合には、例えば、黒表示における光漏れ防止および視野角補償に有用である。本発明の光学補償層付偏光板は、VAモードの液晶表示装置に好適に用いられ、反射型および半透過型のVAモードの液晶表示装置に特に好適に用いられる。また、本発明の光学補償層付偏光板をELディスプレイに用いる場合には、例えば、電極反射防止に有用である。

## [0120] D. 画像表示装置

本発明の画像表示装置の一例として、液晶表示装置について説明する。ここでは、液晶表示装置に用いられる液晶パネルについて説明する。液晶表示装置のその他の構成については、目的に応じて任意の適切な構成が採用され得る。本発明においては、VAモードの液晶表示装置が好ましく、反射型および半透過型のVAモードの液晶表示装置が特に好ましい。図3は、本発明の好ましい実施形態による液晶パネルの概略断面図である。ここでは、反射型の液晶表示装置用液晶パネルを説明する。液晶パネル100は、液晶セル20と、液晶セル20の上側に配置された位相差板30と、位相差板30の上側に配置された偏光板10とを備える。位相差板30としては、目的および液晶セルの配向モードに応じて任意の適切な位相差板が採用され得る。目

的および液晶セルの配向モードによっては、位相差板30は省略され得る。上記偏光板10は、上記A項およびB項で説明した本発明の光学補償層付偏光板である。液晶セル20は、一对のガラス基板21、21'と、該基板間に配された表示媒体としての液晶層22とを有する。下基板21'の液晶層22側には、反射電極23が設けられている。上基板21には、カラーフィルター(図示せず)が設けられている。基板21、21'の間隔(セルギャップ)は、スペーサー24によって制御されている。

[0121] 例えば、反射型VAモードの場合には、このような液晶表示装置100は、電圧無印加時には、液晶分子は基板21、21'面に垂直に配向する。このような垂直配向は、垂直配向膜(図示せず)を形成した基板間に負の誘電率異方性を有するネマティック液晶を配することにより実現され得る。このような状態で、偏光板10を通過した直線偏光の光を上基板21の面から液晶層22に入射させると、入射光は垂直配向している液晶分子の長軸の方向に沿って進む。液晶分子の長軸方向には複屈折が生じないため入射光は偏光方位を変えずに進み、反射電極23で反射されて再び液晶層22を通過し、上基板21から出射される。出射光の偏光状態は入射時と変わらないので、当該出射光は偏光板10を透過し、明状態の表示が得られる。電極間に電圧が印加されると、液晶分子の長軸が基板面に平行に配向する。この状態の液晶層22に入射した直線偏光の光に対して液晶分子は複屈折性を示し、入射光の偏光状態は液晶分子の傾きに応じて変化する。所定の最大電圧印加時において、反射電極23で反射し上基板から出射された光は、例えばその偏光方位が90°回転させられた直線偏光となるので、偏光板10で吸収されて暗状態の表示が得られる。再び電圧無印加状態にすると配向規制力により明状態の表示に戻すことができる。また、印加電圧を変化させて液晶分子の傾きを制御して偏光板10からの透過光強度を変化させることにより階調表示が可能となる。

[0122] 以下、実施例によって本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって限定されるものではない。実施例における各特性の測定方法は以下の通りである。

[0123] (1)厚みの測定

実施例および比較例の光学補償層付偏光板の厚みを、(株)尾崎製作所製ダイヤ

ルゲージを用いて測定した。

## (2) 熱ムラの測定

実施例および比較例で得られた光学補償層付偏光板について、同じ光学補償層付偏光板同士を貼り合わせて、測定試料を作製した。貼り合わせに際しては、互いの偏光子の吸収軸が直交するように、かつ、第3の光学補償層同士が向かい合うようにした。この測定試料をバックライト上に置き、バックライトで照らされた画像をデジタルカメラで撮影した。撮影画像を三谷商事(株)製、Win Roof v3.0を用いてグレース化(256階調)した。明るさの階調0-255の35階調目をしきい値とし、0-35を白、35-255を黒として二値化した。画像中に含まれる白の割合を%表示で表した。測定試料を85°Cで10分間加熱し、加熱前後の白の割合を測定し、その変化量を求めた。変化量が小さいほど熱ムラが小さいことを示す。

## (3) 透過率の測定

実施例および比較例で得られた光学補償層付偏光板について、同じ光学補償層付偏光板同士を貼り合わせて、測定試料を作製した。貼り合わせに際しては、互いの偏光子の吸収軸が直交するように、かつ、第3の光学補償層同士が向かい合うようにした。この測定試料の透過率を、商品名D<sub>0</sub>T-3(村上色彩社製)により測定した。

## 実施例 1

### [0124] (偏光子の作製)

市販のポリビニルアルコール(PVA)フィルム(ケラレ社製)を、ヨウ素を含む水溶液中で染色した後、ホウ酸を含む水溶液中で速比の異なるロール間にて約6倍に一軸延伸して長尺の偏光子を得た。PVA系接着剤を用いて、この偏光子の両面に市販のTACフィルム(富士写真フィルム社製)を貼り合わせ、全体厚み100 $\mu$ mの偏光板(保護フィルム/偏光子/保護フィルム)を得た。この偏光板を縦20cm×横30cmに打ち抜いた。このとき、偏光子の吸収軸が縦方向となるようにした。

### [0125] (第1の光学補償層の作製)

長尺のノルボルネン系樹脂フィルム(日本ゼオン社製:商品名Z<sub>00</sub>NO<sub>11</sub>:厚み60 $\mu$ m:光弾性係数 $3.10 \times 10^{-12}$  m<sup>2</sup>/N)を140°Cで1.90倍に一軸延伸することによ

って、長尺の第1の光学補償層用フィルムを作製した。このフィルムの厚みは $45\mu\text{m}$ 、面内位相差 $\text{Re}_1$ は $270\text{nm}$ であった。このフィルムを縦 $20\text{cm}$  X 横 $30\text{cm}$ に打ち抜いた。このとき、遅相軸が縦方向となるようにした。

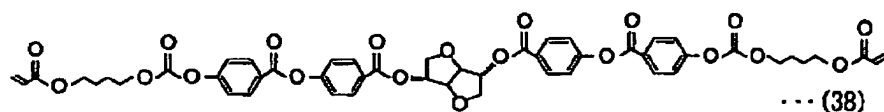
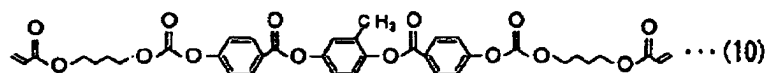
[0126] (第2の光学補償層の作製)

長尺のノルボルネン系樹脂フィルム(日本ゼオン社製:商品名Zoonon;厚み $60\mu\text{m}$ ;光弾性係数 $3.10 \times 10^{-12}\text{m}^2/\text{N}$ )を $140^\circ\text{C}$ で $1.32$ 倍に一軸延伸することによって、長尺の第2の光学補償層用フィルムを作製した。このフィルムの厚みは $50\mu\text{m}$ 、面内位相差 $\text{Re}_2$ は $140\text{nm}$ であった。このフィルムを縦 $20\text{cm}$  X 横 $30\text{cm}$ に打ち抜いた。このとき、遅相軸が縦方向となるようにした。

[0127] (第3の光学補償層の作製)

下記式(10)で表されるネマチック液晶性化合物90重量部、下記式(38)で表されるカイラル剤10重量部、光重合開始剤(イルガキュア907、チバスペシャリティーケミカル社製)5重量部、およびメチルエチルケトン300重量部を均一に混合し、液晶塗工液を調製した。この液晶塗工液を基板(二軸延伸PETフィルム)Aにコーティングし、 $80^\circ\text{C}$ で3分間熱処理し、次いで紫外線を照射して重合処理し、第3の光学補償層を形成した。第3の光学補償層が形成された基板を縦 $20\text{cm}$  X 横 $30\text{cm}$ に打ち抜いた。第3の光学補償層の厚みは $2\mu\text{m}$ 、面内位相差 $\text{Re}_3$ は $0\text{nm}$ 、厚み方向位相差 $\text{Rth}_3$ は $110\text{nm}$ であった。

[0128] [化13]



[0129] (光学補償層付偏光板の作製)

上記で得られた偏光板、第1の光学補償層、第2の光学補償層および第3の光学補償層をこの順に積層した。ここで、第1の光学補償層、第2の光学補償層および第



3の光学補償層の遅相軸が、それぞれ、偏光板の偏光子の吸収軸に対して反時計回りに $15^\circ$ 、 $75^\circ$  および $75^\circ$  となるように積層した。偏光板と第1の光学補償層、および、第1の光学補償層と第2の光学補償層は、アクリル系粘着剤(厚み $20\mu\text{m}$ )を用いて積層し、第2の光学補償層と第3の光学補償層は、イソシアネート系硬<sup>10</sup>型接着剤(厚み $5\mu\text{m}$ )を用いて積層した。次いで、第3の光学補償層が支持されていた基板(二軸延伸PETフィルム)を剥離し、当該剥離面に液晶セルと貼り合わせるためのアクリル系粘着剤(厚み $20\mu\text{m}$ )を塗布した。最後に、縦 $4.0\text{cm}$  X横 $5.3\text{cm}$ に打ち抜き、図1に示すような光学補償層付偏光板を得た。

[0130] 得られた光学補償層付偏光板の厚み、透過率および熱ムラを測定した。結果を、後述の実施例2～3および比較例1～3の結果と併せて下記表1に示す。

[0131] [表1]

	厚み ( $\mu\text{m}$ )	透過率 (%)	熱ムラ		
			加熱前 (%)	加熱後 (%)	変化量 (%)
実施例1	262	0.10	0.21	1.55	1.34
実施例2	340	0.10	7.53	12.18	4.65
実施例3	322	0.10	0.25	1.60	1.35
比較例1	262	0.85	1.22	2.60	1.38
比較例2	262	0.80	1.28	2.70	1.42
比較例3	340	0.85	8.02	12.54	4.52

## 実施例 2

[0132] 実施例1と同様にして、偏光板、第1の光学補償層および第2の光学補償層を作製した。

[0133] (第3の光学補償層の作製)

長尺のノルボルネン系樹脂フィルム(JSR社製:商品名Arton:厚み $100\mu\text{m}$ :光弾性係数 $5.00 \times 10^{-12}\text{m}^2/\text{N}$ )を $175^\circ\text{C}$ で約1.27倍に縦延伸し、次いで $176^\circ\text{C}$ で約1.37倍に横延伸して、長尺の第3の光学補償層用フィルム(厚み $65\mu\text{m}$ )を作製した。このフィルムを縦 $2.0\text{cm}$  X横 $3.0\text{cm}$ に打ち抜き、第3の光学補償層とした。第3の

光学補償層の面内位相差 $Re_3$ は0nm、厚み方向位相差 $Rth_3$ は110nmであった。

[0134] (光学補償層付偏光板の作製)

第2の光学補償層と第3の光学補償層をアクリル系粘着剤(厚み $20\mu m$ )を用いて積層したこと以外は実施例1と同様にして、図1に示すような光学補償層付偏光板を作製した。得られた光学補償層付偏光板を実施例1と同様の評価に供した。結果を上記表1に示す。

実施例 3

[0135] 実施例1と同様にして、偏光板、第1の光学補償層および第2の光学補償層を作製した。

[0136] 実施例1と同様にして調製した液晶塗工液を基板(二軸延伸PETフィルム)Aにコーティングし、80°Cで3分間熱処理し、次いで紫外線を照射して重合処理し、コレステリック配向固化層(厚み $2\mu m$ )を形成した。次に、当該コレステリック配向固化層にイソシアネート系硬化型接着剤(厚み $5\mu m$ )を塗布し、当該接着剤を介してプラスチックフィルム層(TACフィルム;厚み $40\mu m$ )を貼り合わせて、第3の光学補償層を形成した。第3の光学補償層が形成された基板を縦20cm X横30cmに打ち抜いた。第3の光学補償層の厚みは $47\mu m$ 、面内位相差 $Re_3$ は0nm、厚み方向位相差 $Rth_3$ は140nmであった。

[0137] 実施例1の手順と同様にして、偏光板、第1の光学補償層、第2の光学補償層および第3の光学補償層をこの順に積層し、図1に示すような光学補償層付偏光板を得た。ただし、第2の光学補償層と第3の光学補償層は、アクリル系粘着剤(厚み $20\mu m$ )を用いて積層した。その際、第3の光学補償層のプラスチックフィルム層(TACフィルム)が、第2の光学補償層に対向するようにして積層した。得られた光学補償層付偏光板を実施例1と同様の評価に供した。結果を上記表1に示す。

[0138] (比較例1)

第1の光学補償層の遅相軸が偏光板の偏光子の吸収軸に対して反時計回りに35°となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして、光学補償層付偏光板を作製した。得られた光学補償層付偏光板を実施例1と同様の評価に供した。結果を上記表1に示す。

## [0139] (比較例2)

第2の光学補償層の遅相軸が偏光板の偏光子の吸収軸に対して反時計回りに35°となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして、光学補償層付偏光板を作製した。得られた光学補償層付偏光板を実施例1と同様の評価に供した。結果を上記表1に示す。

## [0140] (比較例3)

第1の光学補償層の遅相軸が偏光板の偏光子の吸収軸に対して反時計回りに35°となるようにしたこと以外は実施例2と同様にして、光学補償層付偏光板を作製した。得られた光学補償層付偏光板を実施例1と同様の評価に供した。結果を上記表1に示す。

[0141] 表1から明らかなように、本発明の実施例によれば、第1の光学補償層、第2の光学補償層および第3の光学補償層の遅相軸と偏光子の吸収軸とのなす角度を所定の範囲に設定することにより、クロスニコル状態における透過率を非常に小さくすることができた。すなわち、黒表示における光漏れを良好に防止することができた。一方、少なくとも1つの光学補償層の遅相軸と偏光子の吸収軸とのなす角度が所定の範囲からはずれる比較例によれば、クロスニコル状態における透過率が非常に大きかった。すなわち、黒表示における光漏れが非常に大きく、実用に供し得ないレベルであった。また、少なくとも1つの光学補償層の遅相軸と偏光子の吸収軸とのなす角度が所定の範囲から外れる比較例によれば、熱ムラ試験において初期値から高い値を示した。さらに、実施例1および3と実施例2を比較すると明らかなように、第3の光学補償層としてコレステリック配向固化層を採用することにより、光漏れの防止と熱ムラの防止とを両立させることができることがわかる。また、第3の光学補償層の積層にイソシアネート系硬化型接着剤を用いることにより、加熱時の第3の光学補償層の割れが良好に防止されることが実際に確認された。

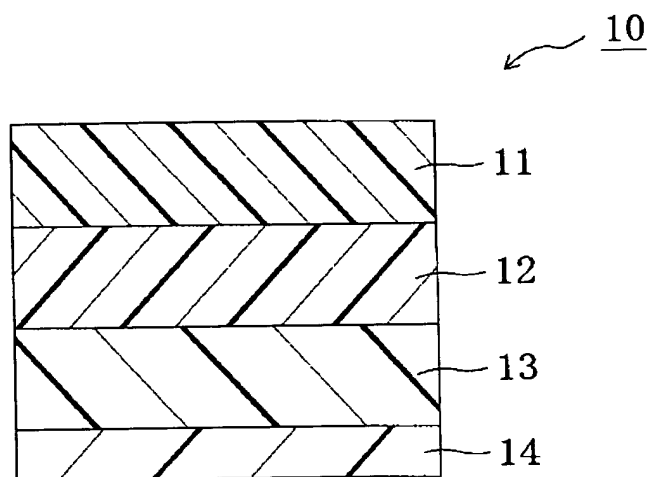
#### 産業上の利用可能性

[0142] 本発明の光学補償層付偏光板は、各種画像表示装置（例えば、液晶表示装置、自発光型表示装置）に好適に使用され得る。

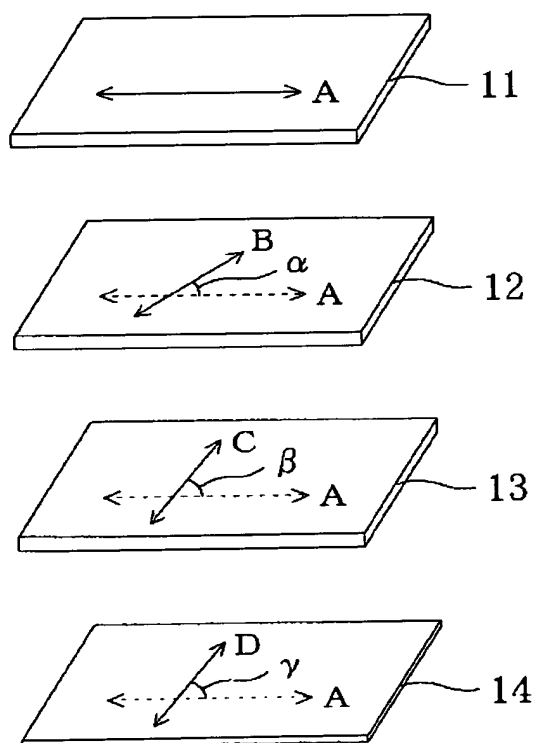
## 請求の範囲

- [1] 偏光子と、第1の光学補償層と、第2の光学補償層と、第3の光学補償層とをこの順に有し、
- 該第1の光学補償層が、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$  以下の樹脂を含み、 $n_x/n_y=n_z$  の関係を有し、かつ、その面内位相差  $\text{Re}_1$  が  $200 \sim 300 \text{ nm}$  であり、
- 該第2の光学補償層が、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$  以下の樹脂を含み、 $n_x/n_y=n_z$  の関係を有し、かつ、その面内位相差  $\text{Re}_2$  が  $0 \sim 160 \text{ nm}$  であり、
- 該第3の光学補償層が、 $n_x=n_y/n_z$  の関係を有し、その面内位相差  $\text{Re}_3$  が  $0 \sim 20 \text{ nm}$  であり、かつ、その厚み方向の位相差  $\text{Rth}_3$  が  $30 \sim 300 \text{ nm}$  であり、
- 該偏光子の吸収軸と該第1の光学補償層の遅相軸とのなす角度が  $10^\circ \sim 30^\circ$  であり、該偏光子の吸収軸と該第2の光学補償層の遅相軸とのなす角度が  $70^\circ \sim 95^\circ$  であり、ならびに、該偏光子の吸収軸と該第3の光学補償層の遅相軸とのなす角度が  $70^\circ \sim 95^\circ$  である
- 光学補償層付偏光板。
- [2] 前記第3の光学補償層の厚みが  $1 \sim 50 \mu\text{m}$  である、請求項1に記載の光学補償層付偏光板。
- [3] 前記第3の光学補償層が、選択反射の波長域が  $350 \text{ nm}$  以下であるコレステリック配向固化層からなる、請求項1または2に記載の光学補償層付偏光板。
- [4] 前記第3の光学補償層が、 $n_x=n_y/n_z$  の関係を有し、光弾性係数の絶対値が  $2 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$  以下の樹脂を含むフィルムからなる層と、選択反射の波長域が  $350 \text{ nm}$  以下であるコレステリック配向固化層とを有する、請求項1または2に記載の光学補償層付偏光板。
- [5] 請求項1から4のいずれかに記載の光学補償層付偏光板と液晶セルとを含む、液晶パネル。
- [6] 前記液晶セルが、反射型または半透過型のVAモードである、請求項5に記載の液晶パネル。
- [7] 請求項5または6に記載の液晶パネルを含む、液晶表示装置。
- [8] 請求項1から4のいずれかに記載の光学補償層付偏光板を含む、画像表示装置。

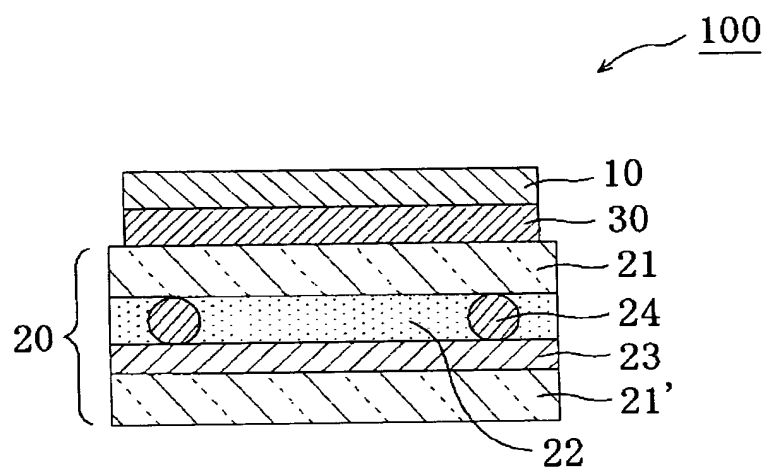
[図1]



[図2]



[図3]



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/021677

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

**G02B5/30** (2006 . 01) , **G02F1/1335** (2006 .01) , **G02F1/133 63** (2006 .01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

**G02B5/30** (2006 .01) , **G02F1/1335** (2006 .01) , **G02F1/133 63** (2006 .01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo	Shinan	Koho	1922-1996	Jitsuyo	Shinan	Toroku	Koho	1996-2006
Kokai	Jitsuyo	Shinan	Koho	1971-2006	Toroku	Jitsuyo	Shinan	Koho
								1994-2006

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2004-279566 A (Seiko Epson Corp.), 07 October, 2004 (07.10.04), Full text; all drawings & US 2004/0227876 A	1 - 8
Y	JP 10-68816 A (Sharp Corp.), 10 March, 1998 (10.03.98), Full text; all drawings (Family: none)	1 - 8
Y	JP 2004-318060 A (Nitto Denko Corp.), 11 November, 2004 (11.11.04), Full text; all drawings & WO 2004/090590 A1	1 - 8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
01 February , 2006 (01.02.06)Date of mailing of the international search report  
14 February, 2006 (14.02.06)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/021677

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2003-114325 A (Nitto Denko Corp. ), 18 April, 2003 (18.04.03), Example 1 & US 2003/0067574 A1	1 - 8



## A 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl G02B5/30(2006 01), G02F1/1335(2006 01), G02F1/13363(2006 01)

## B 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl G02B5/30(2006 01), G02F1/1335(2006 01), G02F1/13363(2006 01)

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996	年
日本国公開実用新案公報	1971-2006	年
日本国実用新案登録公報	1996-2006	年
日本国登録実用新案公報	1994-2006	年

国際調査で使った電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリ	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2004-279566 A (セイコーエプソン株式会社) 2004. 10. 07, 全文, 全図 & US 2004/0227876 A	1-8
Y	JP 10-68816 A (シャープ株式会社) 1998. 03. 10, 全文, 全図 (7アミ V-なし)	1-8
Y	JP 2004-318060 A (日東電工株式会社) 2004. 11. 11, 全文, 全図 & WO 2004/090590 A1	1-8

注 C欄の続きにも文献が列挙されている。

π パテントファミリー-に関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリ-

「A」特に関連<sup>(2)</sup>ある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日後に公表されたもの<sup>(2)</sup>

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権<sup>(1)</sup>主張の基礎となる出願

## (2) 日(イ)役に公表された文献

「I」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連<sup>(2)</sup>ある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの<sup>(2)</sup>「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上<sup>(1)</sup>文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの<sup>(2)</sup>

「I&amp;J」同一パテントファミリー-文献

国際調査を完了した日

01 02 2006

国際調査報告の発送日

14 02 2006

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

2V

9219

山村 浩

電話番号 03-358

1-1

101

内線

3271

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2003-114325 A (日東電工株式会社) 2003. 04. 18, 実施例 1 & US 2003/0067574 A1	1-8